(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-135934

(43)公開日 平成6年(1994)5月17日

(51)Int.Cl. ⁵ C 0 7 D 213/72	識別記号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
A 6 1 K 31/44	ABE ACJ	9360-4C 9360-4C		
C 0 7 D 213/76				
213/84	· Z		審査請求 未請求	さ 請求項の数10(全 43 頁) 最終頁に続く
(21)出願番号	特顯平4-361848		(71)出願人	
(22)出願日	平成 4 年(1992)12	月21日	(50) WHILE	石原産業株式会社 大阪府大阪市西区江戸堀一丁目3番15号
(31)優先権主張番号	特顯平3-361430	_	(72)発明者	重原格
(32)優先日 (33)優先権主張国	平3(1991)12月27 日本(JP)	d	(72)発明者	産業株式会社中央研究所内 小田原 新二
(31)優先権主張番号 (32)優先日	特願平4-283417 平 4 (1992) 9 月 9	3		滋賀県草津市西渋川二丁目3番1号 石原 産業株式会社中央研究所内
(33)優先権主張国	日本(JP)		(72)発明者	滋賀県草津市西渋川二丁目3番1号 石原
		•		産業株式会社中央研究所内 最終頁に続く

(54)【発明の名称】 ビリジン誘導体又はその塩を含有するホスホリパーゼ▲A2▼阻害剤、抗炎症剤又は抗膵炎剤

(57)【要約】

【目的】 ホスホリパーゼ A_2 阻害剤、抗炎症剤及び抗膵炎剤として有用なピリジン誘導体又はそれらの塩を提供する。

【構成】 ビリジン誘導体又はそれらの塩、それらの製造方法、それらを含有するホスホリパーゼA2阻害剤、抗炎症剤及び抗膵炎剤並びに中間体としてのビリジン誘導体である。

【特許請求の範囲】 【請求項1】 一般式(1) 【化1】

$$\begin{array}{c|c}
Z_2 & A \\
\hline
Z_4 & N & Z_1
\end{array}$$

〔式中、Aは-N(R_a)X_a基、-NHX_b基、ニト 10 ロ基又はアミノ基であり、X。は-CW'R'基、-C OCOR² 基、、CW¹ NHCOR² 基、-C (= W¹) W²R³基又は-CW¹N(R⁴) R⁵基であ り、X。は-(NH)1SO2R¹基又は-CH2Rb 基であり、乙」は一NHY基、水素原子、ハロゲン原 子、 $-\mathbb{W}^5$ $-\mathbb{R}$ 。基又はアミノ基であり、Yは置換され てもよいフェニル基、アルキル基、-CW®R®基、-COCOR¹ 基、-NHCOR¹ 基、-C (=W³) W ⁴ R⁸ 基、- (NH) _ SO₂ R⁹ 基、- (NH) _ S O2 OR' [®] 基又は- (NH) _m SO₂ N (R' ') R 20 W¹) W² R³ 基又は- CW¹ N (R⁴) R⁵ 基であ 12 基であり、 22 は水素原子又はトリフルオロメチル 基であり、乙。は水素原子、トリフルオロメチル基、ハ ロゲン原子、ニトロ基、アミノ基、-NHCOR。基、 シアノ基、一COR。基又はアルキル基であり、乙、は 水素原子、トリフルオロメチル基、ハロゲン原子、-₩ ⁶ - R,基、- (NH) 。SO2 R,基、- NHR,基 又はピペラジニル基であり、R。は水素原子、アルキル 基、アルキルカルボニル基又はアルコキシカルボニル基 であり、R。及びX。は互いに結合して隣接する窒素原 子と共に複素環を形成してもよく、R。は置換されても よいフェニル基、置換されてもよいシクロアルキル基又 は置換されてもよいアルキル基であり、R。及びR。は 各々独立して、水素原子、置換されてもよいアルキル 基、置換されてもよいフェニル基又は置換されてもよい シクロアルキル基であり、R_e、R_i、R¹、R⁶及び R®は各々独立して、置換されてもよい鎖式炭化水素 基、置換されてもよい単環式炭化水素基、置換されても よい多環式炭化水素基、置換されてもよい単環式複素環 基又は置換されてもよい多環式複素環基であり、R。、 R² 及びR⁷ は各々独立して、置換されてもよいアルキ ル基、置換されてもよいアルコキシ基、置換されてもよ いフェニル基又は置換されてもよいフェノキシ基であ り、R[®]、R[®]及びR^I[®]は各々独立して、置換されて もよいアルキル基、置換されてもよいアルケニル基、置 換されてもよいアルキニル基、置換されてもよいシクロ アルキル基、置換されてもよいフェニル基又は置換され てもよいベンジル基であり、R」、R⁴、R⁵、R¹ 及びR¹ は各々独立して、置換されてもよいアルキル 基であり、W¹、W²、W³、W⁴、W⁵及びW°は各

nはそれぞれ0又は1であり、但し、(1)Aが-N $(R_a)X_a$ 基 (R_a) が水素原子であり)であり、 Z_1 が−NHY基であり、Ζ₂及びΖ₄が水素原子であり、 Z₃ がトリフルオロメチル基である組合せの場合を除 き、また(2) Aがニトロ基又はアミノ基のとき Z1、 Z_2 、 Z_3 及び Z_4 の少なくとも2つは水素原子以外の 置換基を有する〕で表わされるビリジン誘導体又はその 塩を含有するホスホリパーゼA。阻害剤。

【請求項2】 一般式(1)

【化2】

$$\begin{array}{c|c}
Z_2 & A \\
Z_4 & N & Z_1
\end{array}$$

〔式中、Aは-N(Ra)Xa基、-NHXb基、ニト ロ基又はアミノ基であり、X。は-CW'R'基、-C OCOR² 基、-CW¹ NHCOR² 基、-C(= り、X。は一(NH) 1SO2 R' 基又は-CH2 R。 基であり、乙」は一NHY基、水素原子、ハロゲン原 子、-W⁵-R。基又はアミノ基であり、Yは置換され てもよいフェニル基、アルキル基、-CW®R®基、-COCOR⁷基、-NHCOR⁷基、-C(=W³) W ⁴ R⁸ 基、- (NH) m SO₂ R⁹ 基、- (NH) m S O_z OR! [®] 基又は-(NH) _m SO_z N(R¹ ¹)R 12 基であり、 22 は水素原子又はトリフルオロメチル 基であり、乙。は水素原子、トリフルオロメチル基、ハ 30 ロゲン原子、ニトロ基、アミノ基、-NHCOR。基、 シアノ基、一COR。基又はアルキル基であり、乙。は 水素原子、トリフルオロメチル基、ハロゲン原子、-₩ ⁶ - R,基、- (NH)。SO₂ R,基、-NHR,基 又はピペラジニル基であり、R。は水素原子、アルキル 基、アルキルカルボニル基又はアルコキシカルボニル基 であり、R。及びX。は互いに結合して隣接する窒素原 子と共に複素環を形成してもよく、R。は置換されても よいフェニル基、置換されてもよいシクロアルキル基又 は置換されてもよいアルキル基であり、R。及びR。は 各々独立して、水素原子、置換されてもよいアルキル 基、置換されてもよいフェニル基又は置換されてもよい シクロアルキル基であり、R_e、R_i、R¹、R⁶及び R®は各々独立して、置換されてもよい鎖式炭化水素 基、置換されてもよい単環式炭化水素基、置換されても よい多環式炭化水素基、置換されてもよい単環式複素環 基又は置換されてもよい多環式複素環基であり、R。、 R² 及びR⁷ は各々独立して、置換されてもよいアルキ ル基、置換されてもよいアルコキシ基、置換されてもよ いフェニル基又は置換されてもよいフェノキシ基であ 々独立して、酸素原子又は硫黄原子であり、1、m及び 50 り、R°、R°及びR'°は各々独立して、置換されて

もよいアルキル基、置換されてもよいアルケニル基、置換されてもよいアルキニル基、置換されてもよいシクロアルキル基、置換されてもよいアルキニル基又は置換されてもよいベンジル基であり、R」、R 4 、R 6 、R 1 でもよいベンジル基であり、R」、R 4 、R 6 、R 1 でもよいベンジル基であり、R」、R 4 、R 6 、R 1 でもよいアルキル基であり、W 1 、W 2 、W 3 、W 4 、W 5 及びW 6 は各々独立して、酸素原子又は硫黄原子であり、1、m及びnはそれぞれの又は1であり、但し、(1)Aが 1 N(R 2) X 3 基(R 3 0 が水素原子であり)であり、Z 1 0 が、M 1 1 が水素原子であり、Z 1 1 が、M 1 2 が、M 1 3 が、M 1 4 であり、Z 2 2 及びZ 4 3 が水素原子であり、Z 3 3 なが、10 が、10 が水素原子であり、Z 3 4 が水素原子であり、Z 3 5 なが、10 が水素原子であり、Z 3 6 なが、10 が水素原子であり、Z 3 7 なが、10 が水素原子の関換基を有する〕で表わされるビリジン誘導体又はその塩を含有する抗炎症剤。

【請求項3】 -般式(I) 【化3】

〔式中、Aは-N(R。) X。基、-NHX。基、ニト ロ基又はアミノ基であり、X。は-CW'R'基、-C OCOR² 基、-CW'NHCOR² 基、-C(= W¹) W² R³ 基又は-CW¹N(R⁴) R⁵ 基であ り、X。は-(NH) 1SO2 R 基又は-CH2 Rb 基であり、乙」は-NHY基、水素原子、ハロゲン原 子、 $-W^5$ -R。基又はアミノ基であり、Yは置換され 30 てもよいフェニル基、アルキル基、-CW®R®基、-COCOR'基、-NHCOR'基、-C(=Wa)W ⁴ R⁸ 基、- (NH) m SO₂ R⁸ 基、- (NH) m S O₂ OR' [©] 基又は- (NH) _m SO₂ N (R' ') R ¹²基であり、Ζ₂は水素原子又はトリフルオロメチル 基であり、乙、は水素原子、トリフルオロメチル基、ハ ロゲン原子、ニトロ基、アミノ基、-NHCOR。基、 シアノ基、−COR。基又はアルキル基であり、乙。は 水素原子、トリフルオロメチル基、ハロゲン原子、-W ^{ゅーR}、基、−(NH),SO₂R、基、−NHR、基 又はピペラジニル基であり、R。は水素原子、アルキル 基、アルキルカルボニル基又はアルコキシカルボニル基 であり、R。及びX。は互いに結合して隣接する窒素原 子と共に複素環を形成してもよく、R。は置換されても よいフェニル基、置換されてもよいシクロアルキル基又 は置換されてもよいアルキル基であり、R。及びR。は 各々独立して、水素原子、置換されてもよいアルキル 基、置換されてもよいフェニル基又は置換されてもよい シクロアルキル基であり、R_x、R_i、Rⁱ、R[®]及び R®は各々独立して、置換されてもよい鎖式炭化水素

基、置換されてもよい単環式炭化水素基、置換されても よい多環式炭化水素基、置換されてもよい単環式複素環 基又は置換されてもよい多環式複素環基であり、R。、 R² 及びR⁷ は各々独立して、置換されてもよいアルキ ル基、置換されてもよいアルコキシ基、置換されてもよ いフェニル基又は置換されてもよいフェノキシ基であ り、R®、R®及びRI®は各々独立して、置換されて もよいアルキル基、置換されてもよいアルケニル基、置 換されてもよいアルキニル基、置換されてもよいシクロ 10 アルキル基、置換されてもよいフェニル基又は置換され てもよいベンジル基であり、R₁、R⁴、R⁵、R¹ 及びR¹ は各々独立して、置換されてもよいアルキル 基であり、W¹、W²、W³、W⁴、W⁵ 及びW° は各 々独立して、酸素原子又は硫黄原子であり、1、 m及び nはそれぞれ0又は1であり、但し、(1)Aが-N $(R_a)X_a$ 基 (R_a) が水素原子であり、であり、 Z_b が-NHY基であり、Z₂及びZ₄が水素原子であり、 乙。がトリフルオロメチル基である組合せの場合を除 き、また(2)Aがニトロ基又はアミノ基のときZ₁、 20 Z₂ 、 Z₃ 及び Z₄ の少なくとも 2 つは水素原子以外の 置換基を有する〕で表わされるピリジン誘導体又はその 塩を含有する抗膵炎剤。

【請求項4】 一般式(I-1)

【化4】

$$\begin{array}{c}
C F_{3} \\
Z_{4}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
A^{1} \\
Z_{1}
\end{array}$$

〔式中、A¹は-N(R。) X。基又は-NHX。基で あり、X。は-CW'R'基、-COCOR'基、-C W¹NHCOR²基、-C(=W¹)W²R³基又は-CW'N(R⁴)R⁵基であり、X₈は-(NH)1S O₂ R¹ 基又は-CH₂ R₃ 基であり、Z₁ は-NHY 基、水素原子、ハロゲン原子、-₩5 -R。基又はアミ ノ基であり、Yは置換されてもよいフェニル基、アルキ ル基、-CW[®] R[®] 基、-COCOR⁷ 基、-NHCO R^7 基、-C (= W^8) W^4 R^8 基、- (NH) m SO ₂ R[®]基、, (NH)_m SO₂ OR¹ [®]基又は-(N H) mSO₂ N(R¹) R¹ 基であり、Z₄ は水 素原子、ハロゲン原子、-W⁶ - R 』基、- (NH) 』 SO₂ R₄ 基、-NHR₂ 基又はピペラジニル基であ り、R。は水素原子、アルキル基、アルキルカルボニル 基又はアルコキシカルボニル基であり、R。及びX。は 互いに結合して隣接する窒素原子と共に複素環を形成し てもよく、R。は置換されてもよいフェニル基、置換さ れてもよいシクロアルキル基又は置換されてもよいアル キル基であり、R。及びR、は各々独立して、水素原 子、置換されてもよいアルキル基、置換されてもよいフ 50 ェニル基又は置換されてもよいシクロアルキル基であ

(4)

W¹ 及びW² は各々独立して、酸素原子又は硫黄原子で あり、mはO又は1であり、但し、(1) Zs'が水素 原子であるとき Z、"はトリフルオロメチル基であり、 (2) Z。'がシアノ基又はアルキル基であるとき Z。"は水素原子である〕で表わされるピリジン誘導体 又はその塩。

【請求項6】 一般式(1-3)

$$\begin{array}{c}
\text{C F}_{2} \\
\text{C J}_{3}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
\text{C I - 3}
\end{array}$$

〔式中、A⁴ はニトロ基又はアミノ基であり、Z₁'は -NHY'基、水素原子、ハロゲン原子、-W⁵-R。 基又はアミノ基であり、Y'は-(NH) SOR® 基、- (NH) _ SO2 OR' [®] 基又は- (NH) _ S O₂ N (R^{1 1}) R^{1 2} 基であり、Z₄ '''はハロゲン 原子、-W⁶-R_h基、-(NH)_nSO₂R_i基、-NHR、基又はピペラジニル基であり、R。及びR。は 各々独立して、水素原子、置換されてもよいアルキル 基、置換されてもよいフェニル基又は置換されてもよい シクロアルキル基であり、R₁及びR⁸は各々独立し て、置換されてもよい鎖式炭化水素基、置換されてもよ い単環式炭化水素基、置換されてもよい多環式炭化水素 基、置換されてもよい単環式複素環基又は置換されても よい多環式複素環基であり、R¹ºは置換されてもよい アルキル基、置換されてもよいアルケニル基、置換され てもよいアルキニル基、置換されてもよいシクロアルキ X。 $\mathbf{i} = \mathbf{C} \mathbf{W}^{\mathsf{I}} \ \mathbf{R}^{\mathsf{I}} \ \mathbf{E}$ 、 $-\mathbf{C} \mathbf{O} \mathbf{C} \mathbf{O} \mathbf{R}^{\mathsf{2}} \ \mathbf{E}$ 、 $-\mathbf{C} \mathbf{W}^{\mathsf{I}} \mathbf{N}$ 30 ル基、置換されてもよいフェニル基又は置換されてもよ いベンジル基であり、R」、R¹ 及びR¹² は各々独 立して、置換されてもよいアルキル基であり、W5 及び W[®] は各々独立して、酸素原子又は硫黄原子であり、m 及びnはそれぞれ0又は1であり、但し、Z↓'''がハ ロゲン原子又は $-W^0 - R_h$ 基であるとき Z_1 は-NHY'基である〕で表わされるビリジン誘導体又はその

【請求項7】 一般式(1-4)

$$\begin{array}{c}
(167) \\
CF_{3} \\
Z_{4}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
A^{2} \\
Z_{1}
\end{array}$$

〔式中、A2は-NHX。基又は-NHSO2R 基で あり、X。は-CW¹R¹基、-COCOR²基、-C W¹NHCOR²基、-C(=W¹)W²R³基又は-CW¹N(R⁴)R⁵基であり、Z₁は-NHY基、水 素原子、ハロゲン原子、 $-W^5 - R$ 。基又はアミノ基で 50 あり、Yはアルキル基、-CW®R®基、-COCOR

り、R₁、R¹、R⁸及びR⁸は各々独立して、置換さ れてもよい鎖式炭化水素基、置換されてもよい単環式炭 化水素基、置換されてもよい多環式炭化水素基、置換さ れてもよい単環式複素環基又は置換されてもよい多環式 複素環基であり、R² 及びR⁷ は各々独立して、置換さ れてもよいアルキル基、置換されてもよいアルコキシ 基、置換されてもよいフェニル基又は置換されてもよい フェノキシ基であり、R®、R®及びRI® は各々独立 して、置換されてもよいアルキル基、置換されてもよい アルケニル基、置換されてもよいアルキニル基、置換さ 10 れてもよいシクロアルキル基、置換されてもよいフェニ ル基又は置換されてもよいベンジル基であり、RIXR 4、R⁵、R¹ 及びR¹² は各々独立して、置換され てもよいアルキル基であり、W¹、W²、W³、W⁴、 W⁵ 及びW⁶ は各々独立して、酸素原子又は硫黄原子で あり、1、m及びnはそれぞれ0又は1であり、但し、 A¹ が-N(Ra) X。基であり、Raが水素原子であ り、かつ、 Z。'が水素原子のとき、 Z。は水素原子、 - NHY基(Yは置換されてもよいフェニル基)又は- W^5 -R。基である)で表わされるピリジン誘導体又は 20 その垣。

【請求項5】 一般式(1-2)

【化5】

$$Z_3$$

$$X_4$$

$$NHY$$

$$(I-2)$$

〔式中、A2は-NHX。基又は-NHSO2R¹基、 HCOR² 基、-C(=W¹) W² R³ 基又は-CW¹ N(R⁴) R⁵ 基であり、Y' は-(NH) _ SO₂ R [®]基、-(NH) mSO2OR [™]を基又は-(NH) m SO₂ N (R^{1 1}) R^{1 2} 基であり、Z₃ 'は水素原 子、ハロゲン原子、ニトロ基、アミノ基、-NHCOR 。基、シアノ基、一COR。基又はアルキル基であり、 Z。"は水素原子又はトリフルオロメチル基であり、R ▼、R¹及びR⁰は各々独立して、置換されてもよい鎖 式炭化水素基、置換されてもよい単環式炭化水素基、置 換されてもよい多環式炭化水素基、置換されてもよい単 40 環式複素環基又は置換されてもよい多環式複素環基であ り、R。及びR² は各々独立して、置換されてもよいア ルキル基、置換されてもよいアルコキシ基、置換されて もよいフェニル基又は置換されてもよいフェノキシ基で あり、R®及びR®は各々独立して、置換されてもよ いアルキル基、置換されてもよいアルケニル基、置換さ れてもよいアルケニル基、置換されてもよいシクロアル キル基、置換されてもよいフェニル基又は置換されても よいベンジル基であり、R⁴、R⁵、R¹ 及びR¹² は各々独立して、置換されてもよいアルキル基であり、

¹ 基、-NHCOR¹ 基、-C (= W³) W⁴ R⁸ 基、 - (NH) m SOz R⁹ 基、- (NH) m SOz OR

1°基又は-(NH) SO2N(R'')R'2基で あり、Z₄ ' は水素原子、ハロゲン原子、-W^e -R_h 基、一(NH)。SOzR、基、-NHR,基又はヒベ ラジニル基であり、R。及びR。は各々独立して、水素 原子、置換されてもよいアルキル基、置換されてもよい フェニル基又は置換されてもよいシクロアルキル基であ り、R₁、R¹、R[®]及びR[®]は各々独立して、置換さ れてもよい鎖式炭化水素基、置換されてもよい単環式炭 10 化水素基、置換されてもよい多環式炭化水素基、置換さ れてもよい単環式複素環基又は置換されてもよい多環式 複素環基であり、R² 及びR⁷ は各々独立して、置換さ れてもよいアルキル基、置換されてもよいアルコキシ 基、置換されてもよいフェニル基又は置換されてもよい フェノキシ基であり、R゜、R゜及びR¹º は各々独立 して、置換されてもよいアルキル基、置換されてもよい アルケニル基、置換されてもよいアルキニル基、置換さ れてもよいシクロアルキル基、置換されてもよいフェニ ル基又は置換されてもよいベンジル基であり、R」、R 20 ⁴、R⁵、R¹ DびR¹ は各々独立して、置換され てもよいアルキル基であり、W¹、W²、W³、W⁴、 W⁵ 及びW⁶ は各々独立して、酸素原子又は硫黄原子で あり、m及びnはそれぞれ0又は1であり、但し、A2 が-NHX。基であり、かつ、Z4'が水素原子のと き、Z, $は水素原子又は<math>-W^5 - R$ 。基である〕で表わ

【化8】

て、一般式(11-1)

$$\begin{array}{c|c}
C F_3 \\
\hline
N H_2 \\
\hline
Z_4 \\
\end{array}$$
(II-1)

されるピリジン誘導体又はその塩を製造する方法であっ

(式中、Z、及びZ、'は前述の通りである)で表わさ れる化合物と一般式Hal~CW'R'(式中、W'及 びR」は前述の通りであり、Halはハロゲン原子であ る)で表わされる化合物、一般式R1 COOH(式中、 R1 は前述の通りである)で表わされる化合物、一般式 (R'CO)₂O(式中、R'は前述の通りである)で 表わされる化合物、一般式Hal-COCOR2(式 中、R² 及びHalは前述の通りである)で表わされる 化合物、一般式R² CONCW¹ (式中、R² 及びW¹ は前述の通りである)で表わされる化合物、一般式Ha 1-C (=W1) W2 R3 (式中、R3、W1、W2 及 びHalは前述の通りである)で表わされる化合物、一 般式Hal-CW¹ N(R⁴) R⁵ (式中、R⁴、 R⁵、W¹ 及びHalは前述の通りである)で表わされ る化合物又は一般式 Hal-SO2R'(式中、R'及

反応させることを特徴とする、前記ピリジン誘導体又は その塩の製造方法。

【請求項8】 一般式(1-5)

(化9)

$$CF_3$$
 A^3
 Z_4
 N
 Z_1

〔式中、A³は-N(R。') X。基であり、X。は-CW'R'基、-COCOR2基、-CW'NHCOR ² 基、-C (=W¹) W² R³ 基又は-CW¹ N (R⁴) R⁵ 基であり、Z₁は-NHY基、水素原子、 ハロゲン原子、-W⁵ -R。基又はアミノ基であり、Y はアルキル基、-CW³ R⁸ 基、-COCOR⁷ 基、-NHCOR⁷ 基、-C (=W³) W⁴ R⁸ 基、- (N H) m SO₂ R^e 基、- (NH) m SO₂ OR¹⁰ 基又 は- (NH) m SO₂N (R¹¹) R¹² 基であり、Z 4 ' は水素原子、ハロゲン原子、-W°-R, 基、-(NH) SO2 R, 基、-NHR, 基又はピペラジニ ル基であり、R。'はアルキル基、アルキルカルボニル 基又はアルコキシカルボニル基であり、R。及びR、は 各々独立して、水素原子、置換されてもよいアルキル 基、置換されてもよいフェニル基又は置換されてもよい シクロアルキル基であり、R₁、R¹、R⁸及びR⁸は 各々独立して、置換されてもよい鎖式炭化水素基、置換 されてもよい単環式炭化水素基、置換されてもよい多環 式炭化水素基、置換されてもよい単環式複素環基又は置 換されてもよい多環式複素環基であり、R²及びR⁷は 30 各々独立して、置換されてもよいアルキル基、置換され てもよいアルコキシ基、置換されてもよいフェニル基又 は置換されてもよいフェノキシ基であり、R®、R®及 びR¹ºは各々独立して、置換されてもよいアルキル 基、置換されてもよいアルケニル基、置換されてもよい アルキニル基、置換されてもよいシクロアルキル基、置 換されてもよいフェニル基又は置換されてもよいベンジ ル基であり、R」、R⁴、R⁵、R¹ 及びR¹² は各 々独立して、置換されてもよいアルキル基であり、 W¹、W²、W³、W⁴、W⁵ 及びW⁸ は各々独立し て、酸素原子又は硫黄原子であり、m及びnはそれぞれ 0又は1である〕で表わされるピリジン誘導体又はその

塩を製造する方法であって、一般式

【化10】

(式中、X。、Z、及びZ、'は前述の通りである)で びHalは前述の通りである)で表わされる化合物とを 50 表わされる化合物と一般式R。^-Hal(式中、

R。' はアルキル基、アルキルカルボニル基又はアルコ キシカルボニル基であり、Halはハロゲン原子であ

る)で表わされる化合物とを反応させることを特徴とす*

* る、前記ピリジン誘導体又はその塩の製造方法。 【請求項9】 一般式(I-6) 【化11】

$$\begin{array}{c|c}
C F_{3} & NHCH_{2} R_{5} \\
Z_{4} & NZ_{1}
\end{array}$$

〔式中、 乙, "は-NHY"基、水素原子、ハロゲン原 ル基、- (NH) m SO₂ R⁹ 基、- (NH) m SO₂ OR' [®] 基又は- (NH) _m SO₂ N (R¹ ¹) R¹ ² 基であり、 Z ₄ 'は水素原子、ハロゲン原子、- W ⁸ -R_L 基、- (NH) _L SO₂ R_L 基、-NHR_L 基又は ピペラジニル基であり、R。は置換されてもよいフェニ ル基、置換されてもよいシクロアルキル基又は置換され てもよいアルキル基であり、R。及びR。は各々独立し て、水素原子、置換されてもよいアルキル基、置換され てもよいフェニル基又は置換されてもよいシクロアルキ ル基であり、Ri及びR®は各々独立して、置換されて もよい鎖式炭化水素基、置換されてもよい単環式炭化水 素基、置換されてもよい多環式炭化水素基、置換されて もよい単環式複素環基又は置換されてもよい多環式複素 環基であり、R¹⁰ は置換されてもよいアルキル基、置 換されてもよいアルケニル基、置換されてもよいアルキ ニル基、置換されてもよいシクロアルキル基、置換され てもよいフェニル基又は置換されてもよいベンジル基で あり、R」、R' DびR' 2 は各々独立して、置換さ れてもよいアルキル基であり、W5 及びW6 は各々独立 して、酸素原子又は硫黄原子であり、m及びnはそれぞ れ0又は1である〕で表わされるピリジン誘導体又はそ の塩を製造する方法であって、一般式

【化12】

(式中、 R_b 、 Z_1 "及び Z_4 "は前述の通りである) で表わされる化合物を還元するととを特徴とする、前記 40 ピリジン誘導体又はその塩の製造方法。

【請求項10】 一般式(I-2)

$$\begin{bmatrix} \{l \mid 1 \mid 3 \} \\ Z_3 \end{bmatrix}$$

$$Z_4 N NHY$$

$$(1-2)$$

〔式中、A2は-NHX 基又は-NHSO2R 基、 X。は-CW'R'基、-COCOR²基、-CW'N 50 及びW'は前述の通りである)で表わされる化合物、-

HCOR² 基、-C(=W')W² R³ 基又は-CW¹ 子、-W⁵-R。基又はアミノ基であり、Y"はアルキ 10 N (R⁴) R⁵ 基であり、Y'は- (NH) _m S O₂ R ⁹ 基、- (NH) m SO₂ OR¹⁰ 基又は- (NH) m SO₂ N (R¹ ¹) R^{1 ²} 基であり、Z₃ ¹ は水素原 子、ハロゲン原子、ニトロ基、アミノ基、-NHCOR 。基、シアノ基、-COR。基又はアルキル基であり、 Z 4 " は水素原子又はトリフルオロメチル基であり、R 』、R1 及びR9 は各々独立して、置換されてもよい鎖 式炭化水素基、置換されてもよい単環式炭化水素基、置 換されてもよい多環式炭化水素基、置換されてもよい単 環式複素環基又は置換されてもよい多環式複素環基であ 20 り、R。及びR2は各々独立して、置換されてもよいア ルキル基、置換されてもよいアルコキシ基、置換されて もよいフェニル基又は置換されてもよいフェノキシ基で あり、R®及びR¹®は各々独立して、置換されてもよ いアルキル基、置換されてもよいアルケニル基、置換さ れてもよいアルキニル基、置換されてもよいシクロアル キル基、置換されてもよいフェニル基又は置換されても よいベンジル基であり、R⁴、R⁵、R¹ 及びR¹² は各々独立して、置換されてもよいアルキル基であり、 W¹ 及びW² は各々独立して、酸素原子又は硫黄原子で 30 あり、mは0又は1であり、但し、(1) Z³ が水素 原子であるとき Z⁴ "はトリフルオロメチル基であり、 (2) Z。'がシアノ基又はアルキル基であるとき、 Z 4 "は水素原子である〕で表わされるピリジン誘導体又 はその塩を製造する方法であって、一般式(II-2) 【化14】

$$Z_1$$
 NH_2
 NHY'
 NHY'

(式中、Y'、Z₃'及びZ₄"は前述の通りである) で表わされる化合物と一般式Hal-CW'R'(式 中、W'及びR'は前述の通りであり、Halはハロゲ ン原子である)で表わされる化合物、一般式R COO H (式中、 R^1 は前述の通りである)で表わされる化合 物、一般式(R'CO)。O(式中、R'は前述の通り である)で表わされる化合物、一般式Hal-COCO R² (式中、R² 及びHalは前述の通りである)で表 わされる化合物、一般式R2CONCW1(式中、R2

般式 Hal-C (= W') W² R³ (式中、R³、 W¹、W² 及び Halは前述の通りである)で表わされる化合物、一般式 Hal-C W¹N(R⁴) R⁵ (式中、R⁴、R⁵、W¹及び Halは前述の通りである)で表わされる化合物又は一般式 Hal-SO₂R¹(式中、R¹及び Halは前述の通りである)で表わされる化合物とを反応させるととを特徴とする、前記ピリジン誘導体又はその塩の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明はビリジン誘導体又はそれ らの塩を含有するホスホリバーゼA2阻害剤、抗炎症剤 又は抗膵炎剤に関する。

[0002]

【従来の技術】ジアミノトリフルオロメチルビリジン誘 導体としては例えば、米国特許第3,746,531号 及び同第3,962,263号各明細書などには、除草 剤の有効成分として、5位にトリフルオロメチル基を有 し、2位又は3位のどちらか一方に-NHCO-CF2 -T'基(T'は水素原子、塩素原子、弗素原子、アル 20. キル基又はハロアルキル基である)を有し、他方に-N HCO-CF₂-T²基(T²は水素原子、塩素原子、 弗素原子、アルキル基、ハロアルキル基又はアルキルカ ルボニル基である。) 又は、NHCOOT[®] 基(T[®] は C₁₋₄の低級アルキル基又はフェニル基である)を有 するビリジンが開示されているが、本発明のビリジン誘 導体とは化学構造が異なる。又、米国特許第3,96 1,063号明細書などには、駆虫剤の有効成分とし て、2位及び3位に-NHCSNHCOT⁴基(T⁴は アルコキシ基である)を有するトリフルオロメチル置換 30 ビリジンが開示されているが、本発明のビリジン誘導体 とは化学構造が異なる。

[0003]

【発明の開示】本発明は、一般式(I) 【0004】

【化16】

$$\begin{array}{c|c}
Z_2 & A \\
\hline
Z_4 & N & Z_1
\end{array}$$

【0005】 (式中、Aは-N(R_a) X_a基、-NH X_b基、ニトロ基又はアミノ基であり、X_aは-CW¹ R¹ 基、-COCOR² 基、-CW¹ NHCOR² 基、-C(=W₁) W² R³ 基又は-CW¹ N(R⁴) R⁵ 基であり、X_bは-(NH) 1 SO₂ R¹ 基又は-CH₂ R_b 基であり、Z₁は-NHY基、水素原子、ハロゲン原子、-W⁵ -R_c 基又はアミノ基であり、Yは置換されてもよいフェニル基、アルキル基、-CW³ R

12

『基、−COCOR⁷基、−NHCOR⁷基、−C(= W^a) W⁴ R⁸ 基、- (NH) m SO₂ R⁸ 基、- (N H) m SOz OR 1 0 H X W - (NH) m S O 2 N (R ^{1 1}) R ^{1 2} 基であり、Z₂ は水素原子又はトリフルオ ロメチル基であり、乙。は水素原子、トリフルオロメチ ル基、ハロゲン原子、ニトロ基、アミノ基、-NHCO R。基、シアノ基、-COR。基又はアルキル基であ り、乙。は水素原子、トリフルオロメチル基、ハロゲン 原子、-W⁶ -R_b 基、-(NH)_B SO₂ R_i 基、-NHR、基又はピペラジニル基であり、R。は水素原 子、アルキル基、アルキルカルボニル基又はアルコキシ カルボニル基であり、R。及びX。は互いに結合して隣 接する窒素原子と共に複素環を形成してもよく、R。は 置換されてもよいフェニル基、置換されてもよいシクロ アルキル基又は置換されてもよいアルキル基であり、R 。及びR、は各々独立して、水素原子、置換されてもよ いアルキル基、置換されてもよいフェニル基又は置換さ れてもよいシクロアルキル基であり、R。、Ri、 R1、R®及びR®は各々独立して、置換されてもよい 鎖式炭化水素基、置換されてもよい単環式炭化水素基、 置換されてもよい多環式炭化水素基、置換されてもよい 単環式複素環基又は置換されてもよい多環式複素環基で あり、R。、R²及びR⁷は各々独立して、置換されて もよいアルキル基、置換されてもよいアルコキシ基、置 換されてもよいフェニル基又は置換されてもよいフェノ キシ基であり、R®、R®及びR®のは各々独立して、 置換されてもよいアルキル基、置換されてもよいアルケ ニル基、置換されてもよいアルキニル基、置換されても よいシクロアルキル基、置換されてもよいフェニル基又 は置換されてもよいベンジル基であり、R₁、R⁴、R ⁵、R¹ DびR¹ は各々独立して、置換されてもよ いアルキル基であり、W¹、W²、W³、W⁴、W⁵及 びW⁶ は各々独立して、酸素原子又は硫黄原子であり、 1、m及びnはそれぞれ0又は1であり、但し、(1) Aが-N(R。)X。基(R。が水素原子であり)であ り、Z₁が-NHY基であり、Z₂及びZ₄が水素原子 であり、乙。がトリフルオロメチル基である組合せの場 合を除き、また(2)Aがニトロ基又はアミノ基のとき Z_1 、 Z_2 、 Z_3 及び Z_4 の少なくとも2つは水素原子 40 以外の置換基を有する〕で表わされるビリジン誘導体又 はその塩を含有するホスホリバーゼA。阻害剤に関す

【0006】一般式(1)中、R、、R、、R、、R、R。R。 及びR。 に含まれる前記鎖式炭化水素基としてはアルキル基、アルケニル基、アルキニル基などが挙げられ、前記単環式炭化水素基としてはシクロアルキル基、シクロアルケニル基、フェニル基などが挙げられ、前記多環式炭化水素基としては、ナフチル基、テトラヒドロナフチル基、インダニル基のような縮合型多環式炭化水素基又 はアダマンチル基、ノルボルナニ

特開平6-135934

ル基、ノルボルナノニル基のような架橋型多環式炭化水 素基が挙げられ、前記単環式複素環基としてはピロリル 基、フラニル基、チエニル基、ピラゾリル基、イミダゾ リル基、オキサゾリル基、イソオキサゾリル基、チアゾ リル基、イソチアゾリル基、チアジアゾリル基、ピロリ ニル基、ピロリジニル基、ジヒドロフラニル基、テトラ ヒドロフラニル基、ジヒドロチエニル基、テトラヒドロ チエニル基、ピラゾリニル基、ヒダントイニル基、オキ サゾリニル基、イソオキサゾリニル基、イソオキサゾリ ジニル基、チアゾリニル基、チアゾリジニル基、ジオキ ソラニル基、ジチアラニル基、ピリジル基、ピリダジニ ル基、ピリミジニル基、ピラジニル基、ジヒドロピリジ ル基、テトラヒドロビリジル基、ピペリジニル基、ジヒ ドロオキソピリダジニル基、テトラヒドロオキソピリダ ジニル基、ジヒドロオキソビリミジニル基、テトラヒド ロオキソピリミジニル基、ピペラジニル基、ジヒドロビ ラニル基、テトラヒドロピラニル基、ジオキサニル基、 ジヒドロジチイニル基、ジチアニル基、モルホリニル基 などが挙げられ、前記多環式複素環基としては、チエノ チエニル基、ジヒドロシクロペンタチエニル基、インド リル基、ベンゾフラニル基、ベンゾチエニル基、ベンズ オキサゾリル基、ベンズイソオキサゾリル基、ベンゾチ アゾリル基、ベンズイミダゾリル基、テトラヒドロベン ゾチェニル基、ジヒドロベンゾフラニル基、テトラヒド ロベンズイソオキサゾリル基、ベンゾジオキソリル基、 キノリニル基、イソキノリニル基、ベンゾジオキサニル 基、キノキサリニル基のような縮合型多環式複素環基又 はキヌクリジニル基のような架橋型多環式複素環基が挙 げられる。R. 及びX. が結合して形成する複素環とし ては2-ピロリドニル基などが挙げられる。 【0007】R。及びR、に含まれる置換されてもよい アルキル基、R。、Ri、Ri、R®及びR®に含まれ

る置換されてもよい鎖式炭化水素基、R。、R2 及びR "に含まれる置換されてもよいアルキル基及び置換され てもよいアルコキシ基、R®、R®及びR¹®に含まれ る置換されてもよいアルキル基、置換されてもよいアル ケニル基及び置換されてもよいアルキニル基並びに R_b 、 R_i 、 R^4 、 R^5 、 R^{-1} 及び R^{-2} に含まれる 置換されてもよいアルキル基の置換基としてはハロゲン 原子、アルコキシ基、ハロアルコキシ基、アルキルチオ 基、シクロアルキル基、シクロアルコキシ基、シクロア ルケニル基、シクロアルケニルオキシ基、アルコキシカ ルボニル基、カルボキシル基、アルキルカルボニル基、 アルキルカルボニルオキシ基、アリール基、アリールオ キシ基、アリールチオ基、アミノ基、アルキル基で置換 されたアミノ基などが挙げられ、それらの置換基又はそ れらの置換基に付随する置換基の数は1ケであっても2 ケ以上であってもよく、2 ケ以上の場合それらの置換基 は同一であっても異なってもよい。

【0008】また、R。、R。及びR。に含まれる置換 50 基、ナフチル基、ベンゾチエニル基、ベンゾフラニル

されてもよいフェニル基及び置換されてもよいシクロア ルキル基、R。、Ri、Ri、Ri及びRiに含まれる 置換されてもよい単環式炭化水素基、置換されてもよい 多環式炭化水素基、置換されてもよい単環式複素環基及 び置換されてもよい多環式複素環基、R。、R2及びR 7 に含まれる置換されてもよいフェニル基及び置換され てもよいフェノキシ基並びにR®、R®及びR¹®に含 まれる置換されてもよいシクロアルキル基、置換されて もよいフェニル基及び置換されてもよいベンジル基の置 換基としてはハロゲン原子、アルキル基、ハロアルキル 基、アルコキシ基、ハロアルコキシ基、アルキルチオ 基、シクロアルキル基、シクロアルコキシ基、シクロア ルケニル基、シクロアルケニルオキシ基、アルコキシカ ルボニル基、アルキルカルボニル基、アルキルカルボニ ルオキシ基、アリール基、アリールオキシ基、アリール チオ基、アミノ基、アルキル基で置換されたアミノ基、 シアノ基、ニトロ基、ヒドロキシル基などが挙げられ、 それら置換基又はそれらの置換基に付随する置換基の数 は1ケであっても2ケ以上であってもよく、2ケ以上の 20 場合それらの置換基は同一であっても異なってもよい。 【0009】一般式(I)中、A、Z1、Z3及びZ4 に含まれるアルキル基並びにアルキル部分としては、炭 素数1~18のもの、例えばメチル基、エチル基、プロ ビル基、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル 基、オクチル基、デシル基、ノナデシル基などが挙げら れ、それらは直鎖又は枝分れ脂肪鎖の構造異性のものも 含む。A、Z、、Z。及びZ。に含まれるアルケニル基 ならびにアルケニル部分としては、炭素数が2~18の もの、例えばビニル基、プロペニル基、ブテニル基、ベ 30 ンテニル基、ヘキセニル基、デセニル基、ノナデセニル 基などが挙げられ、またそれらは直鎖又は枝分れ脂肪鎖 の構造異性のものも含む。A、ZI、Z。及びZIに含 まれるアルキニル基並びにアルキニル部分としては、炭 素数が2~18のもの、例えばエチニル基、プロピニル 基、ブチニル基、ペンチニル基、ヘキシニル基、デシニ ル基、ノナデシニル基などが挙げられ、またそれらは直 鎖又は枝分れ脂肪鎖の構造異性のものも含む。A、 Z1、Z2及びZ4に含まれるシクロアルキル基並びに シクロアルキル部分としては、炭素数3~8のもの、例 えば、シクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペン チル基、シクロヘキシル基、シクロオクチル基などが挙 げられる。A、Z」、Z。及びZ。に含まれるシクロア ルケニル基並びにシクロアルケニル部分としては、炭素 数5~8のもの、例えば、シクロペンテニル基、シクロ ヘキセニル基、シクロオクテニル基などが挙げられる。 更にX及びYに含まれるハロゲン原子としては弗素原 子、塩素原子、臭素原子、沃素原子が挙げられる。X及 びYに含まれるアリール基並びにアリール部分として

は、フェニル基、チエニル基、フラニル基、ピリジル

基、キノリニル基などが挙げられる。

【0010】一般式(I)で表わされる化合物は、A、 Z, 又はZ。 にスルホニル基を含む場合、塩を形成して もよく、それらの塩としては、医薬上許容されるもので あればよく、例えば、カリウム塩、ナトリウム塩のよう なアルカリ金属塩、カルシウム塩のようなアルカリ土類 金属塩、トリエタノールアミン塩、トリス(ヒドロキシ メチル) アミノメタン塩のような有機アミン塩などが挙 げられる。又、これらの塩の中で結晶水をもつものもあ

【0011】一般式(1)で表わされる化合物中、以下 の化合物は新規である。

(1)一般式(1-1)

[0012]

【化17】

【0013】 (式中、A'は-N(R。) X。基又は-NHX。基であり、X。は-CW'R'基、-COCO R²基、-CW¹NHCOR²基、-C(=W¹)W² R[®] 基又は-CW[®] N (R[®]) R[®] 基であり、X_®は-(NH) 1SO₂ R¹ 基又は-CH₂ R_b 基であり、Z 」は-NHY基、水素原子、ハロゲン原子、-W⁵-R 。基又はアミノ基であり、Yは置換されてもよいフェニ ル基、アルキル基、-CW³R⁸基、-COCOR ¹基、-NHCOR¹基、-C(=W³)W⁴ R⁶基、 - (NH) m SO₂ R⁹ 基、- (NH) m SO₂ OR ¹º基又は-(NH) m SO2N(R¹¹)R¹²基で あり、 Z_{\bullet} は水素原子、ハロゲン原子、 $-\mathbb{W}^{6}$ $-\mathbb{R}_{\bullet}$ 基、-(NH), SOzR, 基、-NHR, 基又はピベ ラジニル基であり、R。は水素原子、アルキル基、アル キルカルボニル基又はアルコキシカルボニル基であり、 R。及びX。は互いに結合して隣接する窒素原子と共に 複素環を形成してもよく、R。は置換されてもよいフェ ニル基、置換されてもよいシクロアルキル基又は置換さ れてもよいアルキル基であり、R。及びR。は各々独立 れてもよいフェニル基又は置換されてもよいシクロアル キル基であり、R₁、R¹、R⁸及びR⁸は各々独立し て、置換されてもよい鎖式炭化水素基、置換されてもよ い単環式炭化水素基、置換されてもよい多環式炭化水素 基、置換されてもよい単環式複素環基又は置換されても よい多環式複素環基であり、R²及びR⁷は各々独立し て、置換されてもよいアルキル基、置換されてもよいア ルコキシ基、置換されてもよいフェニル基又は置換され てもよいフェノキシ基であり、R®、R®及びRI®は 各々独立して、置換されてもよいアルキル基、置換され 50

てもよいアルケニル基、置換されてもよいアルキニル 基、置換されてもよいシクロアルキル基、置換されても よいフェニル基又は置換されてもよいベンジル基であ り、R₁、R⁴、R⁵、R¹ DびR¹ は各々独立し て、置換されてもよいアルキル基であり、№1 、№2 、 W³、W⁴、W⁵ 及びW⁸ は各々独立して、酸素原子又 は硫黄原子であり、1、m及びnはそれぞれ0又は1で あり、但し、A¹が-N(R。)X。基であり、R。が 水素原子であり、かつ、 Z ↓ 'が水素原子のとき、 2 ↓ は水素原子、-NHY基(Yは置換されてもよいフェニ ル基)又は $-\mathbb{W}^5 - \mathbb{R}$ 。基である)で表わされるビリジ ン誘導体又はその塩。

【0016】〔式中、A2は-NHX。基又は-NHS O₂ R'基、X。は-CW'R'基、-COCOR ² 基、−CW¹ NHCOR² 基、−C(=W¹)W² R ³ 基又は-CW'N(R⁴)R⁵ 基であり、Y'は-(NH) m SO2 R ª 基、- (NH) m SO2 OR I ° 基又は- (NH) m SO2 N (R¹¹) R¹² 基であ り、乙。」は水素原子、ハロゲン原子、ニトロ基、アミ ノ基、-NHCOR。基、シアノ基、-COR。基又は アルキル基であり、Ζ₄"は水素原子又はトリフルオロ メチル基であり、R。、R DびR は各々独立して、 置換されてもよい鎖式炭化水素基、置換されてもよい単 環式炭化水素基、置換されてもよい多環式炭化水素基、 置換されてもよい単環式複素環基又は置換されてもよい 多環式複素環基であり、R。及びR² は各々独立して、 置換されてもよいアルキル基、置換されてもよいアルコ キシ基、置換されてもよいフェニル基又は置換されても よいフェノキシ基であり、R®及びR®のは各々独立し て、置換されてもよいアルキル基、置換されてもよいア ルケニル基、置換されてもよいアルキニル基、置換され して、水素原子、置換されてもよいアルキル基、置換さ 40 てもよいシクロアルキル基、置換されてもよいフェニル 基又は置換されてもよいベンジル基であり、 R⁴、 R⁵、R¹ 及びR¹ は各々独立して、置換されても よいアルキル基であり、W¹及びW²は各々独立して、 酸素原子又は硫黄原子であり、mは0又は1であり、但 し、(1) Z, 'が水素原子であるとき Z, "はトリフ ルオロメチル基であり、(2)Z。'がシアノ基又はア ルキル基であるとき、 乙、"は水素原子である〕で表わ されるピリジン誘導体又はその塩。

【0017】(3)一般式(I-3)

[0018]

$$\begin{array}{c} \text{(1b19)} \\ \text{CF}, \\ \\ \text{Z}, \\ \end{array}, \qquad \begin{array}{c} \text{(1-3)} \\ \end{array}$$

【0019】〔式中、A⁴ はニトロ基又はアミノ基であ り、Z₁ は-NHY 基、水素原子、ハロゲン原子、 $-W^5 - R$ 。基又はアミノ基であり、Y'は-(NH) (NH) SO₂ N (R^{1}) R¹ 基であり、 Z。'''はハロゲン原子、-W⁸ -R,基、-(NH) "SO₂ R,基、-NHR」基又はピペラジニル基であ来 R¹²、m及びnは前述の通りであり、但し、Z₄ ''' がハロゲン原子又は $-\mathbf{W}^{0}$ $-\mathbf{R}_{h}$ 基であるとき、 \mathbf{Z}_{h} は-NHY 基である〕で表わされるビリジン誘導体又

【0020】一般式(I-1)で表わされる化合物は例 えば次の反応(A)~〔C〕のような方法で製造すると とができる。

【0021】反応 (A) A'が-N(R。) X。基で m SO₂ R[®] 基、- (NH) m SO₂ OR¹ [®] 基又は - 10 あり、R が水素原子である場合又はA が - NHX b 基でありX。が-SO2 R 基である場合 [0022]

【化20】

【0023】(式中、X_a、Z₁、Z₄'、R'、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 、 W^1 及び W^2 は前述の通りで あり、Halはハロゲン原子である)

【0024】反応 [B] A'が-N(R。) X。基で※

CF₃ NHX. ※あり、R。がアルキル基、アルキルカルボニル基又はア ルコキシカルボニル基である場合

[0025]

【化21】

+ R.'-Hal

【0026】(式中、X。、Z,及びZ。) は前述の通 りであり、R。゛はアルキル基、アルキルカルボニル基 又はアルコキシカルボニル基である)

X。が-CH2R。基である場合 [0028] 【化22】

【0027】反応(C) A'が-NHX。基であり、

【0029】(式中、Z4'、R)は前述の通りであ り、Z₁ "は-NHY"基、水素原子、ハロゲン原子、 -W⁶ - R。基又はアミノ基であり、Y"はアルキル 基、一(NH)』SO2R[®]基、一(NH)』SO2O R¹⁰ 基又は- (NH) _ SO₂ N (R¹) R¹² 基 である)

【0030】前記反応 [A] 及び [B] の反応は通常溶 媒の存在下、必要により塩基を使用することにより、行 なわれる。溶媒としては、ベンゼン、トルエン、キシレ ン、クロロベンゼンなどの芳香族炭化水素類;クロロホ 20 R との反応では脱水縮合剤を存在させる必要があり、 ルム、四塩化炭素、塩化メチレン、ジクロロエタン、ト リクロロエタン、n-ヘキサン、シクロヘキサンなどの 環状又は非環状脂肪族炭化水素類;ジエチルエーテル、 ジオキサン、テトラヒドロフランなどのエーテル類;ア セトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン などのケトン類;アセトニトリル、プロピオニトリルな どのニトリル類;ジメチルホルムアミド、N-メチルピ ロリドン、ジメチルスルホキシド、スルホランなどの非 プロトン性極性溶媒などが挙げられる。塩基としては無 機塩基、有機塩基のいずれでもよく、無機塩基として は、例えば、水酸化ナトリウム、水酸化カリウムのよう*

*なアルカリ金属水酸化物;無水炭酸カリウム、無水炭酸 カルシウムのようなアルカリ金属又はアルカリ土類金属 の炭酸塩:水素化ナトリウムのようなアルカリ金属水素 化物:金属ナトリウムのようなアルカリ金属などが挙げ られ、また有機塩基としてはピリジン、トリエチルアミ ンなどが挙げられる。反応温度は通常-30~+100 ℃、望ましくは0~60℃、反応時間は通常1~24時 間、望ましくは1~10時間である。

【0031】前記反応〔A〕の反応において、HOOC その脱水縮合剤としては、ジシクロヘキシルカルボジィ ミド、N, N'ーカルボニルジイミダゾール、1-エチ ルー3-(3-ジメチルアミノブロビル)カルボジイミ ドなどが挙げられる。

【0032】前記反応〔A〕で得られる化合物中、例え ば以下の化合物は、X。に含まれるハロゲン原子がX。 に隣接する窒素原子と反応して複素環を形成することが できる。

[0033]

30. 【化23】

【0034】(式中、Z₁、Z₄′及びHalは前述の 通りであり、pは3又は4である)前記反応〔C〕の出 発物質は前記反応〔A〕により製造することができる。 ム、水素化アルミニウムリチウム、水素化ほう素テトラ -n-ブチルアンモニウムなどの金属水素化物を用いる 方法、ジボランを用いる方法、パラジウム触媒或はニッ ケル触媒等の存在下水素を用いた接触水素添加による方 法等が挙げられる。この還元反応に使用する溶媒は、還 元方法により任意に選択すればよく、一般的には、メタ ノール、エタノールおよびプロパノールなどのアルコー

ル類、ジエチルエーテル、ジオキサン、テトラヒドロフ ランなどのエーテル類、クロロホルム、四塩化炭素、塩 化メチレンなどの脂肪族炭化水素類などが挙げられる。 前記反応〔C〕の反応は、水素化アルミニウムナトリウ 40 反応温度は通常0~100℃、反応時間は通常1~24 時間である。

> 【0035】一般式(I-2)で表わされる化合物は例 えば次の反応(D)のような方法で製造することができ

【0036】反応(D)

[0037]

【化24】

$$Z_3$$
 NH_2
 NHY
 $(II-2)$

Hal-CW'R'. HOCOR' $(R^1CO)_2O$, $Hal-COCOR^2$, R°CONCW1, Hal-C(=W1)W2R2 Hai-CW1N(R1)R5又(はHai-SO2R1

$$Z_{4} \stackrel{X_{3}}{\longrightarrow} N \stackrel{A^{2}}{\longrightarrow} N H Y$$

式中、A²、Y'、Z₃'、Z₄"、R¹、R²、 R³、R⁴、R⁵、W¹、W²及びHalは前述の通り である) 前記反応 [D] の反応は、前記反応 [A] と同 様に行うことができる。前記一般式(I I - 1) 又は

(11-2)で表わされる化合物は、例えば次の反応 *

$$CF_3$$
 NO_2
 Z_1
 $(III-1)$
 Xit
 Z_3
 NO_2
 Z_4
 NHY
 $(III-2)$

【0040】(式中、Y'、Z1、Z3'、Z4'及び Z。"は前述の通りである)前記反応 (E)の還元反応 としては、鉄或は亜鉛と共に塩酸或は酢酸等の酸を用い る方法、水硫化ナトリウム、水硫化カリウム、硫化ナト リウム、硫化カリウム、ハイドロサルファイトナトリウ ムを用いる方法、パラジウム触媒或はニッケル触媒等の 存在下水素を用いた接触水素添加による方法等が挙げら れる。との還元反応に使用する溶媒は、還元方法によ り、任意に選択すればよく、一般的には、メタノール、 エタノール及びプロパノールなどのアルコール類、水、

* (E)のような方法で製造することができる。 【0038】反応〔E〕

(I-2)

[0039] 【化25】

CF₃

$$Z_4$$
 N
 Z_1
 $(II-1)$
 Z_3
 NH_2

NH2

NHY'

(11-2)

酢酸、酢酸エチル、ジオキサン、テトラヒドロフラン、 アセトニトリルなどが挙げられる。 反応温度は通常0~ 100℃、反応時間は通常1~24時間である。 【0041】一般式(|||-1)又は(|||-2) で表わされる化合物は例えば次の反応〔F〕~〔P〕に より製造することができる。

【0042】反応 (F)

 Z_{A}

[0043]

【化26】

40

(式中、Y、R。、R』、Hal、W⁵ 及びW⁶ は前述 の通りであり、Qは-NHSO₂ R,基、-NHR」基 又はピペラジニル基である) 【0044】反応〔G〕

[0045]

【化27】

20

26

特開平6-135934

(式中、 R_a 、 R_a 、Hal、 W^5 、 W^6 及びQは前述の通りであり、 R^6 、は置換されてもよいアルキル基、 置換されてもよいアルケニル基、置換されてもよいシク ロアルキル基又は置換されてもよいシクロアルケニル基 40 【化29】

である) 【0048】反応〔I〕 [0049]

 (式中、R, 、Hal、W⁶ 及びQは前述の通りである)
 *【0051】

 (比30】

 (0050】反応[J]
 *

 R. W⁵ 化工程

 R. W⁵ 化工程

 R. W⁵ H

 OF 3

 NO2

 W⁵ R.

 (式中、R。及びW⁵ は前述の通りである)
 【0053】

 [0052] 反応(K)
 50 【化31】

特開平6-135934

(17)

(式中、Y'は前述の通りである)

【0054】反応〔L〕

[0055]

[化32]

還元工程

30

(式中、Y'、R. 及びHalは前述の通りである) * [0057]
[0056] 反応(M) * [化33]

Z₃ '''

NO₂

Y' -NH₂

アミノ化工程(1)

Z₃ '''

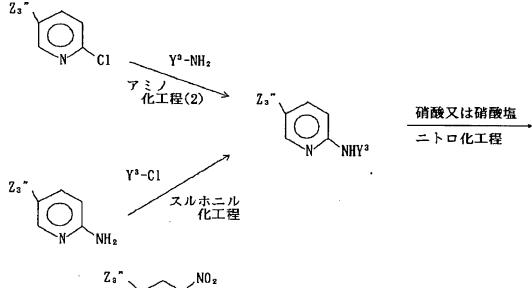
NO₂

 (式中、Z。'''はハロゲン原子、-COR。基又はア
 ※通りである)

 ルキル基であり、Y4は-SO2 R®基、-SO2 OR
 [0058]反応[N]

 ¹ ® 基又は-SO2 N(R¹¹) R¹²基であり、
 [0059]

 Y'、Ra、R®、R®、R¹®、R¹®、R¹ 及びR¹²は前述の※
 【化34】



NO 2 NHY3

(式中、 Z_s "はハロゲン原子、シアノ基、 $-COR_s$ り、 R^s は置換されてもよいアルキル基、置換されて 基又はアルキル基であり、Y3は $-SO_2$ R^s 、基であ 50 もよいアルケニル基、置換されてもよいシクロアルキル

基又は置換されてもよいシクロアルケニル基であり、R * [0061] 。は前述の通りである) (化35]

【0060】反応〔O〕

*

(式中、Y'及びHalは前述の通りである) 【0062】反応〔P〕 [0063] [化36]

還元工程

38

ニトロ化 工程

R. CO化工程 R. COHal

(式中、Y'及びR。は前述の通りである) 【0064】前記反応 (F)、 (G)、 (H)、

(1)、(K)、(L)、(M)、(O)又は(P)の アミノ化工程(1)は、通常溶媒の存在下、必要により 20 塩基を使用することにより、行なわれる。溶媒として は、ベンゼン、トルエン、キシレン、クロロベンゼンな どの芳香族炭化水素類:クロロホルム、四塩化炭素、塩 化メチレン、ジクロロエタン、トリクロロエタン、n-ヘキサン、シクロヘキサンなどの環状又は非環状脂肪族 炭化水素類;ジエチルエーテル、ジオキサン、テトラヒ ドロフランなどのエーテル類: アセトニトリル、プロピ オニトリルなどのニトリル類;ジメチルホルムアミド、 N-メチルピロリドン、ジメチルスルホキシド、スルホ ランなどの非プロトン性極性溶媒などが挙げられる。塩 30 基としては前記反応〔A〕及び〔B〕で用いることので きるものと同様のものでよい。反応温度は通常-30~ +100℃、反応時間は通常1~24時間である。

【0065】前記反応〔F〕のハロゲン交換工程は、通 常、フッ化カリウム、ヨウ化ナトリウムなどのハロゲン 化アルカリ、フッ化セシウムが使用される。溶媒として はアセトン、2-ブタノン、エチレングリコール、ジメ チルスルホキシド、ジメチルホルムアミド、スルホラ ン、アセトニトリル、ジメチルスルホン、アセトアミド などが挙げられる。反応温度は通常室温~200℃、反 40 ン化リン等のハロゲン化剤と反応させることにより行わ 応時間は1~12時間である。又ハロゲン化水素を用い てもよい。

【0066】前記反応[F]、[G]、[H]、[I] 又は〔J〕のR、W[®] 化工程及びR。W[®] 化工程は、通 常溶媒の存在下、塩基を使用することにより行なわれ る。溶媒としてはジメチルスルホキシド、ジメチルホル ムアミド、テトラヒドロフラン、アセトン、2-ブタノ ンなどが挙げられる。塩基としてはナトリウムアミド、 炭酸カリウム、トリエチルアミン、水酸化ナトリウム、 水素化ナトリウム、ナトリウムなどが挙げられる。反応 50 0時間である。

温度は通常0~100℃、反応時間は通常1~10時間 である。

【0067】前記反応 [G]、 [H]、 [1]、

(K)、(N)又は(O)のアミノ化工程(2)は、通 常溶媒の存在下、塩基を使用することにより行なわれ る。溶媒としては、ジメチルアセトアミド、1,3-ジ メチル-2-イミダゾリジノン、ジメチルスルホキシド などの非プロトン性極性溶媒が挙げられる。塩基として は、無機塩基、例えば、水酸化ナトリウム、水酸化カリ ウムのようなアルカリ金属水酸化物、無水炭酸カリウ ム、無水炭酸ナトリウムのようなアルカリ金属の炭酸塩 などが挙げられる。反応温度は通常、80~150℃、 反応時間は通常1~10時間である。

【0068】前記反応〔G〕、〔H〕、〔1〕、 (K)、(L)、(N)、(O)又は(P)のニトロ化 工程は通常溶媒の存在下、硝酸若しくは硝酸塩と反応さ せることにより行われる。硝酸塩とは、硝酸ナトリウ ム、硝酸カリウムなどであり、溶媒としては、硫酸、酢 酸、無水酢酸、トリフルオロ酢酸などが挙げられる。反 応温度は通常50~120℃、反応時間は通常1~10 時間である。

【0069】前記反応〔H〕、〔I〕及び〔O〕のハロ ゲン化工程は、通常過剰のハロゲン化チオニル、ハロゲ れる。反応温度は通常50~120℃、反応時間は通常 1~10時間である。

【0070】前記反応〔H〕、〔I〕及び〔O〕のOH 化工程は、通常溶媒の存在下、塩基を使用することによ り行われる。溶媒としてはメタノール、エタノール、イ ソプロパノール、ターシャリーブタノールなどのアルコ ール類が用いられ、塩基としては水酸化ナトリウム、水 酸化カリウムなどのアルカリ金属水酸化物が用いられ る。反応温度は普通室温~100℃、反応時間は1~1

【0071】前記反応(L)及び(P)のR。CO化工 程は、前記反応〔A〕の場合と同様に行うことができ る。前記反応〔L〕又は〔P〕の還元工程は、前記反応 (E) と同様に行うことができる。前記反応 (M) 又は [N]のスルホニル化工程は、前記反応 [A]と同様に 行うことができる。

【0072】前記反応 [H] 及び [I] 中、一般式 (I Ⅴ-1)で表わされる次の化合物は新規である。

[0073]

【化371

$$CF_3$$
 H
 Z_4
 $(IV-1)$

(式中、Z₁'及びZ₄'''は前述の通りであり、但 し、 Z 、 ' ' 'がハロゲン原子又は - W R 、基であると き乙」、は一NHY、基である〕で表わされる化合物。 【0074】一般式(1-3)で表わされる化合物は、 て製造することができる。一般式(1-7)で表わされ る化合物は、ホスホリパーゼA。阻害活性を有するジア ミノトリフルオロメチルピリジン誘導体の中間体として ヨーロッパ特許公開番号465913号明細書に記載の 化合物である。

【0075】一般式(1-7)

【化38】

$$\begin{array}{c|c}
C F_2 & & \\
N & & \\
N & & \\
N & & \\
\end{array}$$

(式中、A⁴及びY'は前述の通りである)

【0076】前記一般式(1)で表わされ、一般式(1 -1)、(I-2)、(I-3)又は(I-7)の化合 物に含まれない化合物は、公知化合物であるか、或は公 知の化合物から、前述した反応〔A〕~〔P〕の方法に 準じて製造される。

【0077】以下に本発明化合物の具体的合成例を記載 するが、本発明はそれらに限定されるものではない。 【0078】合成例1

N-(6-クロロ-2-エチルスルホニルアミノ-5-トリフルオロメチルー3~ピリジル) -シクロヘキサン カルボキサミド (化合物No. 4)の合成

(1) 2, 6-ジクロロ-3-トリフルオロメチルピリ ジン25.0gとエタンスルホンアミド18.95gを ジメチルスルホキシド250mlに溶解させ、さらに無 水炭酸カリウム39.93gを加えた。この混合溶液を 120~130℃に加熱し、7時間反応させた。反応終

00mlを加え、分液した。水層を分離後、濃塩酸で酸 性にし、析出結晶をろ別し、乾燥を行い、N-(6-ク ロロー3-トリフルオロメチル-2-ピリジル)-エタ ンスルホンアミドとN- (6-クロロ-5-トリフルオ ロメチル-2-ピリジル)-エタンスルホンアミドの混 合物(生成比2:1)25.54gを得た。この混合物 10.0gをシリカゲルカラムクロマトグラフィーにて 分離、精製し、融点113~114℃のN-(6-クロ ロー3-トリフルオロメチルー2-ビリジル)-エタン

10 スルホンアミド (中間体No. 1) 5.64gと融点1 67~169℃のN-(6-クロロ-5-トリフルオロ メヂル-2-ピリジル) -エタンスルホンアミド (中間 体No. 2) 3. 05gを得た。

【0079】(2)前記工程(1)で得られたN-(6 ークロロー5ートリフルオロメチルー2ーピリジル)ー エタンスルホンアミド4. 47gと酢酸15mlの混合 物を80℃に加熱し均一溶液とした。さらに100~1 10℃に加熱し、発煙硝酸 (94%) 2. 28 m l を滴 下し、同温度で7時間反応させた。反応液を80℃まで 前記反応〔F〕~〔J〕の方法及び〔E〕の方法によっ 20 放冷後、氷水100m1中へ注ぎ、析出結晶をろ別、水 洗、乾燥を行い、融点198~199℃のN-(6-ク ロロー3-ニトロー5-トリフルオロメチルー2-ピリ ジル)-エタンスルホンアミド(後記化合物No.9 4) 3. 78 gを得た。

> 【0080】(3)前記工程(2)で得られたN-(6 -クロロ-3-ニトロ-5-トリフルオロメチル-2-ピリジル) -エタンスルホンアミド1.0gと酢酸15 m 1を60℃に加熱し、均一溶液とした。同温度で還元 鉄0.67gを少量ずつ添加した。添加後同温度で1時 30 間反応させた。反応終了後、反応液に水5m1を加え、 ろ過した。ろ液を氷水8ml中へ注ぎ込み、その溶液に 30%水酸化ナトリウム水溶液を加え、pH=5に調整 後、析出結晶をろ別、水洗、乾燥して融点180~18 2°CのN-(3-アミノ-6-クロロ-5-トリフルオ ロメチル-2-ビリジル)-エタンスルホンアミド(後 記化合物No. 102) 0. 81gを得た。

> 【0081】(4)前記工程(3)で得られたN-(3 -アミノ-6-クロロ-5-トリフルオロメチル-2-ビリジル) -エタンスルホンアミドO. 50gを7m1 40 のテトラヒドロフランに溶解させ、室温下、シクロヘキ サンカルボニルクロライド0.28gを滴下した。滴下 後一晩反応させた。反応終了後、溶媒を減圧留去し、得 られた結晶をエーテルで洗浄し、融点211~212℃ の目的物 0.57gを得た。

【0082】合成例2

 $N - \{2 - (2, 4 - i) \}$ $N - \{2 - (2, 4 - i) \}$ $N - \{2 - (2, 4 - i) \}$ リフルオロメチルー3ーピリジル}ーエタンスルホンア ミド(化合物No. 10)の合成

(1) 2-クロロ-5-トリフルオロメチル-3-ニト 了後、反応物を水1リットル中へ注ぎ込み、エーテル5 50 ロピリジン2.5g及び2,4-ジフルオロフェノール

1. 3gを20mlの無水アセトンに溶解させ、室温 下、無水炭酸カリウム1.4gを添加した後、3時間加 熱還流下に反応させた。放冷後、100m1の塩化メチ レンに抽出させ、2回水洗した後、抽出層を無水硫酸ナ トリウムで乾燥し、塩化メチレンを減圧留去し、得られ たオイルをカラムクロマトグラフィーに付した。混合溶 媒(ヘキサン:酢酸エチル≒3:1)を用い、融点66 -68°Cの2 - (2, 4 - ジフルオロフェノキシ) -3ーニトロー5ートリフルオロメチルピリジン3.4gを

【0083】(2) ハイドロサルファイトナトリウム2 0.9gを水200m1に溶解させ、攪拌下、前記工程 (1) で得られた2-(2, 4-ジフルオロフェノキ シ) -3-ニトロ-5-トリフルオロメチルピリジンの テトラヒドロフラン溶液を10分間を要して滴下した。 3時間室温で攪拌した後、食塩を加えて飽和させ、20 0m1のテトラヒドロフランを追加して抽出した。抽出 層は再び飽和食塩水で洗浄した後、無水硫酸マグネシウ ムで乾燥、減圧留去し、融点78~81℃の3−アミノ -2-(2,4-ジフルオロフェノキシ)-5-トリフ 20 N-(5-プロモ-2-エチルスルホニルアミノ-3-ルオロメチルピリジン(後記化合物No. 146)2. 0gを得た。

【0084】(3)前記工程(2)で得られた3-アミ ノー2-(2,4-ジフルオロフェノキシ)-5-トリ フルオロメチルピリジン0.58gを5mlのピリジン に溶解させ、氷冷下、0.28gのエタンスルホニルク ロライドを滴下した。滴下後、室温で1時間攪拌し、さ らに2時間加熱還流させた後、放冷し、100m1の希 塩酸水中に注ぎ、50mlの塩化メチレンで抽出した。 抽出層を2回希塩酸水で洗浄した後、乾燥し、塩化メチ レンを減圧留去して得られたオイル〇、46gをカラム クロマトグラフィーに付した。混合溶媒(ヘキサン:酢 酸エチル≒4:1)を展開液に用い、融点75~77℃ の目的物 0.20 g を得た。

【0085】合成例3

N-(2-エチルスルホニルアミノ-5-トリフルオロ メチル-3-ピリジル)~ベンゼンスルホンアミド(化 合物No. 14)の合成

(1) エタンスルホンアミド3. 1gを50mlの無水 テトラヒドロフランに溶解させ、氷冷下で60%水素化 ナトリウム1.2gを添加した。添加終了後、1時間加 熱還流下に反応させた。放冷後、2-クロロ-3-ニト ロ-5-トリフルオロメチルピリジン5.0gを加えた 後、7時間加熱還流下に反応させた。反応終了後、反応 物を水200ml中へ注ぎ、エーテルで水中の不溶解物 を抽出除去した後、水層を希塩酸で弱酸性にし、析出結 晶を濾別して乾燥し、融点160~163℃のN − (3 -ニトロ-5-トリフルオロメチル-2-ピリジル) エ タンスルホンアミド3.6gを得た。

【0086】(2)前記工程(1)で得られたN-(3 50 た。ろ過残渣を20mlの水で洗浄し、洗浄液とろ液を

-ニトロ-5-トリフルオロメチル-2-ビリジル) エ タンスルホンアミド1.5gをメタノール30mlに溶 解させ、これに5%-パラジウム/カーボン0.2gを 加え、水素加圧下で一晩撹拌しながら還元反応を行っ た。反応終了後、5%-パラジウム/カーボンを濾別 し、溶媒を減圧留去し、得られた結晶をn-ヘキサンで 洗浄、乾燥し、融点118~120℃のN−(3−アミ ノー5-トリフルオロメチルー2-ピリジル) エタンス ルホンアミド1.2gを得た。

【0087】前記工程(2)で得られたN-(3-アミ ノー5-トリフルオロメチル-2-ピリジル) エタンス ルホンアミド1.0gを2m1のピリジンに溶解させ、 室温でベンゼンスルホニルクロライド〇、72gを滴下 した。滴下後、同温度で2.5時間反応させた。反応終 了後、反応液を塩化メチレンで希釈し、希塩酸水で洗浄 した。有機層を飽和食塩水で洗浄、芒硝で乾燥し、溶媒 を減圧留去した。得られた結晶をエーテル洗浄し、融点 158~159℃の目的物0.69gを得た。

【0088】合成例4

ピリジル) -シクロヘキサンカルボキサミド(化合物N o. 76) の合成

00mlのピリジンに溶解させ、氷冷下でエタンスルホ ニルクロライド23.1gを滴下した。滴下後、室温で - 夜反応させた。反応終了後、反応物を水中へ注ぎ、酢 酸エチルで抽出した。抽出液を飽和食塩水で洗浄、芒硝 で乾燥し、溶媒を減圧留去した。得られた結晶をシリカ ゲルカラムクロマトグラフィー(溶離液:n-ヘキサン 30 /酢酸エチル=1/1)で精製し、融点154~155 **℃**のN-(5-プロモ-2-ピリジル)-エタンスルホ ンアミド31.0gを得た。

【0089】(2)前記工程(1)で得られたN-(5 - ブロモ - 2 - ピリジル) - エタンスルホンアミド1 3.25gと70m1酢酸の混合物を85°Cに加熱し、 均一溶液とした。同温度で発煙硝酸9.45gを10分 間で滴下した。滴下後、同温度で2時間反応させた。反 応終了後、室温まで冷却し、反応物を氷水中へ注いだ。 析出結晶をろ別、水洗、乾燥した。得られた結晶をシリ 40 カゲルカラムクロマトグラフィー(溶離液:塩化メチレ ン)で精製し、融点131~132℃のN-(5-ブロ モー3-ニトロー2-ピリジル)-エタンスルホンアミ ド7.58gを得た。

【0090】(3)前記工程(2)で得られたN-(5 - プロモ-3-ニトロ-2-ピリジル) - エタンスルホ ンアミド7. 58gと75m1酢酸を60℃に加熱し均 一溶液とした。同温度で還元鉄1.37gを15分間隔 で4回投入した。投入後、同温度で1時間15分反応さ せた。反応終了後、反応液に30m1の水を加える過し

合わせて150mlの氷水中に注いだ。溶液中に30% 水酸化ナトリウム水溶液100mlを滴下し、析出結晶 をろ別、水洗、乾燥して融点167~168℃のN-(3-アミノ-5-ブロモ-2-ピリジル) -エタンス ルホンアミド6.14gを得た。

【0091】(4)前記工程(3)で得られたN-(3 -アミノ-5-ブロモ-2-ピリジル) -エタンスルホ ンアミドロ. 98gを20mlのテトラヒドロフランに 溶解させ、室温でシクロヘキサンカルボニルクロライド 0.56gを滴下した。滴下後、同温度で4時間反応さ 10 せた。反応終了後、溶媒を滅圧留去した。得られた結晶 をカラムクロマトグラフィー(溶離液:塩化メチレン/ 酢酸エチル=95/5)で精製し、融点140~141 *Cの目的物1.33gを得た。

【0092】合成例5

N-(6-クロロ-2-メチルスルホニルアミノ-5-トリフルオロメチルー3-ビリジル)シクロヘキサンカ ルボキサミド(化合物No. 3)の合成

(1) 2, 6-ジクロロー3-トリフルオロメチルピリ ジン50.0gとメタンスルホンアミド33.03gを 20 ジメチルスルホキシド500m1に溶解させ、さらに無 水炭酸カリウム79.86gを加えた。この混合溶液を 120~130℃に加熱し、7時間反応させた。反応終 了後、反応物を水1. 5リットル中へ注ぎ込み、エーテ ル500m1を加え、分液した。水層を分離後、濃塩酸 で酸性にし、析出結晶をろ別し、乾燥を行い、N-(6 ークロロー5ートリフルオロメチルー2ーピリジル) メ タンスルホンアミドとN- (6-クロロ-3-トリフル オロメチル-2-ピリジル) メタンスルホンアミドの混 合物53.89gを得た。この混合物にジクロロメタン 30 270m1を加え、不溶結晶をろ取し、融点145℃の N-(6-クロロ-5-トリフルオロメチル-2-ピリ ジル) メタンスルホンアミド (中間体No. 5)24. 85gを得た。

【0093】(2)前記工程(1)で得られたN-(6 ークロロー5ートリフルオロメチルー2ーピリジル) メ タンスルホンアミド15.0gと酢酸75m1の混合溶 液を100~110℃に加熱後、同温度にて、発煙硝酸 (94%) 8. 1m1を滴下し、同温度にて3時間反応 させ、さらに発煙硝酸 (94%) 3mlを追加後、7時 40 間反応させた。反応液を室温まで放冷後、析出結晶をろ 別し、乾燥を行い、融点188℃のN-(6-クロロ-3-ニトロ-5-トリフルオロメチル-2-ピリジル) メタンスルホンアミド(後記化合物No. 92) 4.0 1gを得た。

【0094】(3)前記工程(2)で得られたN~(6 - クロロ - 3 - ニトロ - 5 - トリフルオロメチル - 2 -ピリジル) メタンスルホンアミド4. 0gと酢酸40m 1を60℃に加熱し、均一溶液とした。同温度で還元鉄 2.8gを少量ずつ添加した。添加終了後同温度で1時 50 エタノール100m1に溶解し、粉砕した水酸化カリウ

間反応させた。反応終了後、反応液に水20m1を加 え、濾過した。ろ液を氷水32ml中へ注ぎ込み、その 溶液に30%水酸化ナトリウム水溶液を加え、pH=5 に調整後、析出結晶をろ別、水洗、乾燥して融点245 (分解) °CのN-(3-アミノ-6-クロロ-5-トリ フルオロメチルー2 - ピリジル) メタンスルホンアミド (後記化合物No. 97) 2. 9gを得た。

【0095】(4)前記工程(2)で得られたN-(3 ーアミノー6-クロロー5ートリフルオロメチルー2-ピリジル) メタンスルホンアミド2. 0gを40m1の テトラヒドロフランに溶解させ、室温下、シクロヘキサ ンカルボニルクロライド1.12gを滴下した。滴下後 8時間反応させた。反応終了後、氷水400ml中に反 応溶液を注ぎ込み、析出結晶をろ取、乾燥後エーテルで 洗浄し、融点211℃の目的物2.48gを得た。

【0096】合成例6

N - (2 - (4 - 7) + 7) - 5 - 7 + 7ルオロメチルー3-ピリジル) ベンゼンスルホンアミド (化合物No. 42)の合成

(1) 2-クロロ-3-ニトロ-5-トリフルオロメチ ルピリジン5.0gと4-フルオロチオフェノール3. 11gを50mlのアセトンに溶解させ、室温下、無水 炭酸カリウム3.35gを添加した後、5時間加熱還流 下に反応させた。反応終了後、溶媒を減圧留去し、10 0mlのエーテルで抽出し、水洗後、抽出層を無水硫酸 ナトリウムで乾燥した。溶媒を減圧留去後、残さをシリ カゲルカラムクロマトグラフィーに付し、ヘキサン:ジ クロロメタン=9:1の留分より、融点66~69℃の 2-(4-フルオロフェニルチオ)-3-ニトロ-5-トリフルオロメチルピリジン5.63gを得た。

【0097】(2)前記工程(2)で得られた2-(4 -フルオロフェニルチオ) -3-ニトロ-5-トリフル オロメチルピリジン5.0gと酢酸50mlを60℃に 加熱し、同温度で還元鉄3.51gを少量ずつ添加し た。添加終了後同温度で1時間反応させた。反応終了 後、酢酸エチル150mlを加えた後、吸引ろ過し、ろ 液に水を加え、分液した。有機層を分離し、水洗、乾燥 した。溶媒を減圧留去後、残査をシリカゲルカラムクロ マトグラフィーに付し、ヘキサン:酢酸エチル=4:1 の留分より、融点93~95℃の3-アミノ-2-(4 -フルオロフェニルチオ) -5-トリフルオロメチルピ リジン3. 91gを得た。

【0098】(3)前配工程(2)で得られた3-アミ ノー2-(4-フルオロフェニルチオ)-5-トリフル オロメチルビリジン0.7gを5mlのビリジンに溶解 させ、氷冷下、ベンゼンスルホニルクロライド0.94 gを滴下した。滴下後一晩反応させた。反応終了後、ジ クロロメタン100m1と希塩酸50m1を加え、分液 し、抽出した。有機層を乾燥後、溶媒を留去し、残さを

ム0.55gを加え、室温下、2時間反応させた。反応 終了後、エタノールを留去し、残査に水50m1を加 え、希塩酸にて酸性にし、酢酸エチルにて抽出した。有 機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥、溶媒を減圧留去後、 残さをシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、へ キサン: 酢酸エチル=4:1の留分より、融点78~8 2℃の目的物0.97gを得た。

*合物を製造する際に経由する一般式(IV-1)の化合 物の代表例を第1表に、一般式(I-2)の化合物を製 造する際に経由する一般式(IV-2)の化合物の代表 例を第2表に、また、一般式(1)に含まれるその他の 化合物を製造する際に経由する化合物の代表例を第3表 にそれぞれ記載する。

[0100]

【表1】

第1表

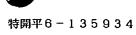
中間体 No.	Z 1 '	Z	融点 (℃)
1	C 1	—NHSO2C2H5	113~114
2	-NHSO2C2H5	C 1	167~169
3	Н	-NHSO ₂ C ₂ H ₆	79~82
4	C 1	-NHSO2CH3	1 4 9
5	— NHSO 2 CH 3	C 1	145

[0101]

第2表

中間体 No.	Υ'	Z 3 '	Z4 "	融点 (℃)
6	-SO ₂ C ₂ H ₅	Br	Н	154~155
7	-SO2C2H5	C 1	н	
8	- SO ₂ C ₂ H ₅	I	Н	176~178
9	— SO₂CH₃	Н	CF3	122~123
10	- SO ₂ C ₂ H ₅	NO ₂	Н	
1 1	- SO2C2H5	NH2	Н	
12	— SO ₂ C ₂ H ₅	Н	CF3	1 0 4~104.5
1 3	— SO₂CH₃	Вr	Н	193~196

[0102]



$$Z_{3}$$
 CF_{3}
 H
 Z_{4}
 $NHSO_{2}$
 R^{1}

第3表

中間体 No.	R'	Z 3	Z.	融点 (℃)
1 4	C ₂ H ₅	Н	Н -	1 4 0 ~ 1 4 1
1 5	C ₂ H ₅	CF:	Н	174~176
1 6	C 2 H 5	CN	NHSO2C2H5	201~202
17	C 2 H 5	NOz	Н	207~208
1 8	CH ₂	CF3	Н	164~165
1 9	Ρħ	CF 3	H	163~166
2 0	C 2 H 5	H	CF ₃	91~93
2 1	Ph(2-N0 ₂)	Н	CF ₂	165~168
2 2	CF ₂	CF ₃	Н	173~175
2 3	iso-C ₃ H ₇	CF ₃	Н	167~169
2 4	Ph(2-NH₂)	CF ₃	Н	140~146
2 5	CFs	Н	Вr	71~72
2 6	2-ナフチル	CF ₃	Н	194~195
2 7	n-C ₃ H ₇	CF ₃	Н	1 4 5 ~ 1 4 7

【0103】一般式(I) に含まれる式(I-1)の化合物の具体例を第4表に、式(I-2)の化合物の具体例を第5表に、式(I-3)の化合物の具体例を第6表に、式(I-7)の化合物の具体例を第7表に、また一般式(I)の化合物であって、式(I-1)、(I-2)、(I-3)及び(I-7)に含まれない化合物の

具体例を第8表に、それぞれ記載する。

【0104】なお、表中のP, はフェニル基を表わし、 P, に続く () は置換基及びその置換位置を表 す。

【0105】 【表4】 (26)

特開平6-135934

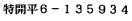
(1-1)

第4表

A) T 32				
化合物 No.	A 1	Zı	Z, '	融点 (℃)
1	-NHCO-シクロヘキシル	— 0СН³	-NHSO2CH3	223 ~225
2	-NHCOCF ₂ CF ₃	C 1	-NHSO2CH2	228 ~230
3	-NHCO-シクロヘキシル	-NHSO₂CH₃	C 1	211
4	-NHCO-シクロヘキシル	-NHSO ₂ C ₂ H ₅	C 1	211 ~212
5	-NHCO-シクロヘキシル	-NHSOzCH3	OCH:	206 ~207
6	-NHCOPh(4-F)	— 0СН ₈	Н	180 ~182
7	-NHSO ₂ CH ₃	-NHCOCF ₂ CF ₃	Н	170 ~175
8	-NHSO2CH2	-NH ₂	Н	240 ~255
9	-NHSO₂CH₃	-0-シクロヘキシル	Н	(油状物)
1 0	-NHSO ₂ C ₂ H ₅	-0Ph(2, 4-F ₂)	Н	75 ~77
1 1	-NHSO ₂ C ₂ H ₅	- OPh	H	72 ~76
1 2	-NHSO₂CH₃	-0Ph(2, 4-F ₂)	Н	88 ~90
1 3	-NHS02Ph(2-NO2)	-0Ph(2, 4-F ₂)	Н	126 ~127
1 4	-NHSO₂Ph	-NHSO ₂ C ₂ H ₅	Н	158 ~159
15	-NHSO₂Ph(4-Me)	-NHSO ₂ C ₂ H ₅	Н	140 ~141
1 6	-NHSO₂Ph(4-C1)	-NHS02C2H5	H	158 ~160
1 7	-NHCOOCH₃	Н	Н	132 ~134
1 8	-NHCOOC ₂ H ₅	H	Н	105 ~106

[0106]

【表5】



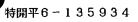
51

第4表(続き)

化合物 No.	A 1	Z 1	Z 4 '	融点 (℃)
1 9	-NHCOOCH2CH=CH2	Н	Н	92 ~93
2 0	-NHCOOCH₂Ph	н	н	122 ~125
2 1	-NHCO-シクロヘキシル	-NHSO2C2H5	F	_
2 2	-NHCO-シクロヘキシル	-NHSO2C2H5	ОН	_
2 3	-NHCO-シクロヘキシル	-NHSO 2 C 2 H 5	NHCH₃	_
2 4	-NHCO-シクロヘキシル	-NHSO2C2H5	1ーピペラジニル	_
2 5	-NHSO2-シクロヘキシル	-NHSO2C2H6	Н	_
2 6	-NHCH2-シクロヘキンル	-NHSO ₂ C ₂ H ₅	C 1	
2 7	−N(CH₃)CO−シクロヘキシル	-NHSO2C2H5	Н	258(分解)
2 8	-N(C2H5)CO- シクロヘキシル	-NHSO ₂ C ₂ H ₅	Н	205 ~207
2 9	-NHSO ₂ Ph(4-OCH ₃)	-NHSO ₂ C ₂ H ₅	Н	148 ~149
3 0	-NHSO2Ph(4-NO2)	-NHSO ₂ C ₂ H ₅	Н	189 ~191
3 1	-NHSO₂Ph(4-F)	-NHSO ₂ C ₂ H ₅	Н	146 ~147
3 2	-NHSO ₂ (CH ₂) ₇ CH ₃	-NHSO ₂ C ₂ H ₅	Н	121 ~122
3 3	`-NHCO-シクロヘキシル	-NHSO ₂ C ₂ H ₆	0CH₃	179 ~181
3 4	-NHSO₂Ph(4-OCH₃)	-NHSO₂CH₃	C 1	238 ~239
3 5	-NHCH₂Ph	-NHSO ₂ C ₂ H ₅	Н	109 ~110
3 6	−NHCH₂−シクロヘキシル	-NHSO2C2H5	Н	110

[0107]

【表6】



53 **第4表(続き)**

化合物 No.	Α¹	Z ₁	Z 4 '	融点 (℃)
3 7	-NHCO-シクロヘキシル	F	-NHSO ₂ C ₂ H ₅	167 ~168
3 8	-NHCO-シクロヘキシル	-NHPh(3-0H)	H	195 ~196
3 9	-NHCOPh(3-CF ₃)	-NHPh(3-0H)	H	177 ~178
4 0	-NHCOPh(3-CF ₃)	-NHSO₂CH₃	C 1	255 ~256
4 1	-NHCO-2-チェニル	-NHSO₂CH₃	C 1	259 ~260
4 2	-NHSO ₂ Ph	-SPh(4-F)	Н	78 ~ 82
4 3	-NHSO ₂ CH ₃	-NHPh(3-CF ₃	Н	210 ~212
4 4	-NHSO2-2-7711	-0Ph(2, 4-F ₂	Н	44 ~ 49
4 5	-NHSO2CH3	-SPh(3-CF ₃)	Н	101 ~105
4 6	-NHCO-シクロヘキシル	-NHPh(4-0H)	Н	_
4 7	-NHCO-シクロヘキシル	-SCH₂COOH	H	166 ~169
4 8	-NHCOPh(3-CF ₃)	-SCH₂COOH	Н	155 ~158
4 9	-NHSO ₂ C ₂ H ₅	-NHPh(3-CF ₃) н	158 ~160
5 0	-NHSO₂C₂H₅	-SPh(3-CF₃)	Н	83 ~ 85
5 1	-NHCO-シクロベンチル	-NHSO2CH3	C 1	193 ~195
5 2	-NHCOCH=CHCH₂	-NHSO₂CH₂	C 1	216 ~218
5 3	-NHCO-シクロヘキシル	-NHSO2C2H5	-NHSO ₂ C ₂ H ₅	202 ~203
5 4	-NHCO-シクロヘキシル	-NHSO₂CH₃	SCH ₈	_

[0108]



55 第**4表(続き)**

化合物 No.	A ¹	Z ,	Z4 '	融点 (℃)
5 5	-NHCO-シクロヘキシル	-0CH₂COOH	Н	179 ~180
5 6	-NHCH2Ph(3-CF3)	-NHSO₂CH₃	Н	120 ~123
5 7	-NHCO-シクロヘキシル	-NHSO₂CH₃	SC₂H₅	213 ~214
5 8	-NHSO₂CH₃	-SPh(4-F)	Н	131 ~132
5 9	-NHSO2CH3	-SPh(2, 4-F ₂	Н	120 ~122
6 0	-NHSO2Ph(3-CF3)	-NHSO₂CH₃	Н	190 ~195
6 1	-NHSO ₂ Ph(4-F)	-NHPh(3-CF ₃	Н	
6 2	-NHSO₂Ph	-NHPh(3-CF ₃) н	218 ~220
6 3	-NHSO ₂ Ph(4-OCH ₃)	-NHPh(3-CF ₃) H	214 ~216
6 4	-NHSO₂Ph	-SPh(3-CF ₈)	Н	85 ~ 87
6 5	-NHSO₂Ph(4-OCH₃)	-SPh(3-CF₃)	Н	106 ~108
6 6	-NHCOPh(3-CF₃)	-NHSO₂CH₃	-0C2H5	224 ~225
6 7	-NHCO-シクロヘキシル	-NHSO2CH3	-0C 2H 5	194 ~195
6 8	-NHSO₂Ph	-SPh(2, 4-F ₂) H	93 ~ 96
6 9	-NHSO ₂ C ₂ H ₅	-SPh(2, 4-F ₂)	H	油状物
7 0	-NHCOPh(3-CF ₃)	-NHSO2CH3	SC ₂ H ₅	223 ~226
7 1	-NHSO₂C₂H₅	-0Ph(3-CF ₃)	Н	油状物
7 2	-NHSO ₂ C ₂ H ₅	ーSーシクロヘキシル	Н	59 ~ 60
7 3	-NHSO₂CH₃	ーSーシクロヘキシル	Н	68 ~ 69
7 4	-NHSO ₂ CF ₃	-NHPh(3-CF ₃	H	204 ~207

[0109]

(30)

特開平6-135934

$$Z_3$$

$$X_4$$

$$X_4$$

$$X_1$$

$$X_1$$

$$X_2$$

$$X_3$$

$$X_4$$

$$X_1$$

$$X_1$$

$$X_2$$

$$X_3$$

$$X_4$$

$$X_1$$

$$X_1$$

$$X_2$$

$$X_3$$

$$X_4$$

$$X_1$$

$$X_4$$

$$X_1$$

$$X_4$$

第5表

			·		
化合物 No.	A 2	Y'	Z 3 '	Z. "	融 点 (℃)
7 5	-NHCO-シクロヘキシル	SO ₂ C ₂ H ₅	C 1	Н	60 ~63
7 6	-NHCO-シクロヘキシル	SO ₂ C ₂ H ₅	Вr	Н	140 ~141
77	-NHCO-シクロヘキシル	SO ₂ C ₂ H ₅	I	Н	154 ~155
7 8	-NHCO-CF2CF3	SO ₂ CH ₃	NHCOCF2CF3	CF3	220 ~223
7 9	-NHCOPh(4-F)	SO ₂ CH ₃	NHCOPh(4-F)	CF3	249 ~251
8 0	-NHCO-シクロヘキシル	SO₂CH₃	Н	CF3	164 ~166
8 1	-NHCO-シクロヘキシル	SO ₂ C ₂ H ₅	NO₂	Н	_
8 2	-NHCO-シクロヘキシル	S02C2H5	NH ₂	Н	_
8 3	-NHCO-シクロヘキシル	SO ₂ C ₂ H ₅	CN	Н	-
8 4	-NHCO-シクロヘキシル	SO ₂ C ₂ H ₅	COCH ₃	Н	-
8 5	-NHCO-シクロヘキシル	SO ₂ C ₂ H ₅	CH ₂	Н	_
8 6	-NHCOPh(3-CF ₃)	SO ₂ CH ₃	Вг	Н	199 ~202
8 7	-NHCO-シクロヘキシル	SO2C2H5	Н	CF3	168 ~170
8 8	-NHCOPh(3-CF ₃)	SO2C2H5	н	CF3	148 ~149
8 9	-NHCOPh(3-CF ₃)	SO ₂ CH ₃	Н	CF ₃	229 ~230

[0110]

【表9】

(31)

特開平6-135934

59

(I - 3)

第6表

71- A 64- N	T		T	T
化合物 No.	A 4	Z ₁ '	Z 4 '''	融点(℃)
9 0	NO ₂	Н	-NHSO ₂ C ₂ H ₅	136~137
9 1	NO ₂	C 1	-NHSO₂CH₃	179
9 2	NO:	– NHSO₂CH₃	C 1	188
9 3	NO:	"	OCH3	175~176
9 4	NO ₂	-NHSO2C2H5	C 1	198~199
9 5	NO ₂	-NHSO ₂ C ₂ H ₅	F	<u> </u>
9 6	NO ₂	-OCH3	-NHSO₂CH₃	_
9 7	NH₂	−NHSO₂CH₃	C 1	245 (分解)
9 8	NH2	Н	-NHSO ₂ C ₂ H ₅	134~135
9 9	NHa	C 1	-NHSO2CH3	165~167
1 0 0	NH2	- O C H 3	-NHSO₂CH₃	168~170
101	NH2	-NHSO₂CH₃	F	
102	NH2	-NHSO₂C₂H₅	C 1	180~182
103	NO ₂	— NHSO 2 C 2 H 5	OCH3	152~153
1 0 4	NH ₂	−NHSO₂CH₃	OCH3	188~191
105	NH ₂	-NHS02C2H5	OCH,	201~203
106	NO2	F	-NHSO₂C₂H₅	146~148
107	NO2	-NHSO ₂ C ₂ H ₅	-NHSO _z C ₂ H ₅	185~187
108	NH2	F	-NHSO2CH3	<u> </u>
109	NO ₂	-NHSO₂CH₃	SC2 H5	149~151
110	NH ₂	-NHSO₂CH₃	SC2 H5	158~160

[0111]

【表10】

(32)

特開平6-135934

61

第7表

化合物 No.	A 4	Y
1 1 1	H	SO ₂ C ₂ H ₅
1 1 2	NO ₂	SO ₂ ナフチル
113	NO ₂	SO₂CH₂Ph
114	NO ₂	3.5-ジメチル-4- イソキサゾリルスルホニル
115	NO ₂	SO₂Ph
116	NO ₂	SO₂Ph(4-OMe)
117	NO ₂	SO ₂ CF ₃
1 1 8	NO ₂	SO ₂ CH ₃
119	NH ₂	SO₂Ph(4-OMe)
120	NH ₂	SO ₂ CF ₃
121	NΗ₂	SO ₃ CH ₃
122	NH ₂	4-エトキシカルボニル-1- メチル-5- ピラゾリルスルホニル
123	NH2	5-β-トリフルオロエトキシ-8- メチル-4- イソチアゾリル スルホニル

[0112]

【表11】

(33)

(1)

特開平6-135934

63

i4

$$Z_{2}$$
 Z_{1}
 Z_{1}
 Z_{1}

第8表

化合物 No.	A	Z 1	Z 2	Z ₃	Z4	融点 (℃)
1 2 4	-NH ₂	NHSO2CH3	Н	NH ₂	CF ₃	138~144
1 2 5	-NO ₂	C 1	Н	NO ₂	CP ₃	79~80
1 2 6	-NO2	н	CF 2	Н	NHSO ₂ C ₂ H ₅	207~208
1 2 7	-NHCOOCH 3	H	Н	Н	Н	109~111
1 2 8	-NHCOOC ₂ H ₆	Н	H	Н	Н	88~89
1 2 9	-NHCOO(CH ₂) ₂ CH ₃	Н	Н	Н	H	54~55
1 3 0	-NHC00(CH ₂) ₃ CH ₃	н	Н	Н	H	54~55
1 3 1	-NHCOOCH2CH2C1	н	H	Н	H	94~96
1 3 2	-NHCOOCH 2CC1 3	Н	H	Н	Н	121~123
1 3 3	2ーオキソー1ーピロリジニル	H	Н	H	Н	80~81
1 3 4	- NHCOOCH (CH ₃) ₂	Н	Н	Н	Н	139~145

[0113]

【表12】

(34)

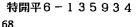
特開平6-135934

66

第8表(続き)

化合物 No.	Α	Z ,	Z 2	Z 3	Z 4	融点 (℃)
1 3 5	-NHCOOCH ₂ CH(CH ₃) ₂	H	Н	Н	Ή	100~101
1 3 6	-NHCOOC₂H₅	Н	H	Н	OCH3	74~75
1 3 7	-NHCOO(CH ₂)₂CH ₃	Н	Н	Н	ОСН3	73~74
1 3 8	-NHCOO(CH ₂) ₃ CH ₃	H	Н	Н	ОСН₃	62~63
1 3 9	-NHCOOCH2CH2C1	Ħ	н	Н	ОСН₃	97~100
1 4 0	-NHCOOC2Hs	H	Н	Н	OC ₂ H ₅	80~82
1 4 1	-NHCOOC₂H₅	н	Н	Н	C 1	115~116
1 4 2	-NHCOO(CH ₂) ₂ CH ₃	H	н	Н	C 1	116~117
1 4 3	NO:	C 1	н	CF₃	C 1	61~63
1 4 4	NO ₂	-он	Н	CF3	C 1	122~123
1 4 5	NO:	C 1	н	CF3	-ОСНа	(油状物)
1 4 6	NH ₂	0Ph(2, 4-F ₂)	н	CF ₃	Н	78~81
1 4 7	NO ₂	OCH2COOC2H5	Н	CF₃	Н	(油状物)

[0114] [表13]



第8表(続き)

化合物 No.	Α	Z 1	Z 2	Z ₃	Z.	融点 (℃)
1 4 8	- N H 2	-0Ph(2, 4-F ₂)	Н	Н	CF₃	74~75
149	−NHSO₂C₂H₅	-0Ph(2.4-F ₂)	Н	н	CF ₃	89~90
150	−NHSO₂C₂H₅	-NHCO-シクロヘキシル	Н	Н	CF ₂	151~154
1 5 1	-NHSO₂CH₃	-0Ph(2, 4-F ₂)	Н	н	CF ₃	104~105
1 5 2	-NH₂	ーSーシクロヘキシル	H	CF ₃	Н	67~67.5
153	-NO2	ーSーシクロヘキシル	Н	CF₃	Н	油状物
154	-NH2	SPh(3-CF ₈)	Н	Н	CF3	油状物
1 5 5	-NH2	0Ph(3-CF ₃)	Н	CF3	Н	油状物
156	- N O 2	SPh(2, 4-F ₂)	Н	CF3	Н	99~101
157	– N H 2	SPh(2, 4-F ₂)	Н	CF2	Н	64~67
158	-NO:	OPh(3-CF ₃)	Н	CF3	н	50~52
159	- N O 2	SPh(4-F)	Н	CF _a	н	66~69
160	– N H ₂	SPh(4-F)	Н	CF ₃	H ·	93~95
161	– N O 2	NHPh(3-CF ₃)	H	CF ₃	н	80~82
162	-NO:	SPh(3-CF ₃)	H	CF ₃	н	47~48
163	– N H 2	NHPh(3-CF₃)	H	CF ₃	н	100~104
164	- N H 2	SPh(3-CF ₃)	Н	CF ₃	Н	44~46

【0115】前記一般式(1)で表わされる本発明化合 物は、ホスホリバーゼA。阻害剤、抗炎症剤及び抗膵炎 剤の有効成分として有用である。ホスホリパーゼA。は 体内の様々な組織或は細胞から検出される。血小板や炎 症細胞中でホスホリパーゼA。は、刺激により分泌或は 活性化され、血小板活性化因子(PAF)やアラキドン 酸の代謝産物の産生に寄与すると言われている。アラキ ドン酸の代謝産物は種々の病態、例えば、リューマチ様 関節炎、変形性関節炎、腱炎、滑液包炎、乾癖及び関連 40 する皮膚炎症のような炎症症状;アレルギー鼻炎、アレ ルギー気管支喘息のような鼻・気管支気道障害症状:ア レルギー結膜炎のような即時過敏性反応などに密接に関 連していることが明らかになっている。一方、膵臓から 分泌されるホスホリパーゼA。は腸内で活性化されて消 化作用を発揮するが、一旦膵内で活性化されると膵炎を 発症する要因の一つと考えられている。本発明化合物 は、ホスホリパーゼA。を阻害することにより、前述の ような炎症症状、鼻・気管支気道障害症状、即時過敏性 反応、膵炎などのホスホリパーゼA2 に関連する病態の 50 0.05%トリトン-X100(ナカライテスク(株)

治療に有効であり、抗炎症剤、気管支噛息治療剤、抗ア レルギー剤、抗膵炎剤、抗腎炎剤、抗多臓器障害剤など として使用可能である。膵炎に対する効果に関しては、 本発明化合物は、蛋白分解酵素阻害剤、例えばメシル酸 ナファモスタット、メシル酸ガベキサート、メシル酸カ モスタットのような他の薬剤と併用することでより有効 となることが期待できる。

【0116】本発明化合物は特に抗炎症剤及び/又は抗 膵炎剤として使用されるのが望ましい。

【0117】試験例1

(ホスホリパーゼA。阻害作用、A法)

【0118】(1)基質の調製

卵製レシチン (和光純薬製) 10mgに、グリセリン1 m1、50mMトリスー塩酸緩衝液(pH7.5)〔ト リス (ヒドロキシメチル) アミノメタン (ナカライテス ク(株) 製)を塩酸でpH7.5に調整]2m1、15 0mM塩化カルシウム溶液(塩化カルシウムを50mM トリス-塩酸緩衝液に溶解したもの) 0.5 m l 及び

製)溶液(トリトン-X100を50mMトリス-塩酸 緩衝液に溶解したもの)0.5mlを加え、メノウ乳鉢 にて分散させるか、超音波細胞破砕機(ヒート・システ ムスーウルトラソニック・インク製モデル₩-225) にて5分間(30♥)分散させたものを基質とした。 【0119】(2)酵素

ブタ膵臓ホスホリバーゼA。 [ベーリンガー・マンハイ ム・山ノ内製(161454・122416)]を用い た。

【0120】(3) ホスホリパーゼA。活性の測定 96穴カルチャープレート (平底・住友ベークライトメ ディカル社)に、基質40μ1、被検化合物10mgを ジメチルスルホキシド500μ1に溶解後そこに50m Mトリス-塩酸緩衝液500µ1を加えた溶液のうち5 μ1及び20ng/m1の酵素液 (酵素を50mMトリ ス-塩酸緩衝液に希釈して調製) 5 μ 1 を加え、37℃ で30分間反応を行なった。反応終了後、遊離した脂肪 酸量をACS-ACOD(アシルCoAシンテターゼー米

第9表

化合物 No.	ホスホリパーゼA. 阻害率(%)(1000ppm)
6	4 9
8	3 1
17	3 9
18	7 7
19	4 2
78	5 8
91	4 8
124	5 5
125	60
127	39
129	5 0
130	6 7
131	7 0
132	4 2
133	3 5
134	4 8
135	5 5
136	4 6
137	4 8
138	5 0

*アシルCoAオキシダーゼ)法(NEFA C-テスト ワコー(和光純薬製)のキットを使用〕により測定し た。比色定量はマルチフォトメーター吸光度計(バイオ ラド社モデル2550EIAリーダー)を用いて540 nmの波長により行なった。別途、ホスホリパーゼA2 最終濃度を2 μg/m1、1 μg/m1及び0.5 μg /mlとした上記と同様な実験(被検化合物無添加)を 行ない、ホスホリパーゼA2量に対する遊離脂肪酸量を プロットした。被検化合物添加時の遊離脂肪酸量から検 10 量線に基いて見かけのホスホリパーゼA2量を求め、以 下の式により、被検化合物の酵素阻害率を算出した。そ の結果を第9表に示す。

【0121】酵素阻害率(%)=[1-(被検化合物添 加時の遊離脂肪酸量から検量線に基いて求めた見かけの ホスホリパーゼA2量/実際に添加したホスホリバーゼ A2量))×100

[0122]

【表14】

ホスホリパーゼA: 阻害率(%)(1000ppm)
6 8
5 2
5 8
3 3
100
36
6 7

【0123】試験例2 (ホスホリパーゼA2阻害作用、B法) 【0124】(1)基質の調製

製) 9.2mgをクロロホルム0.5mlで溶解したも のに、コール酸ナトリウム(和光純菜製)32mgをメ タノール0.5mlで溶解したものを加えて混合する。 ジパルミトイルホスファチジルコリン(日油リポソーム 50 その混合物の溶媒を窒素気流下で除去した後、250m

M塩化ナトリウム溶液〔塩化ナトリウムを100mMト リス-塩酸緩衝液 (トリス (ヒドロキシメチル) アミノ メタン (ナカライテスク製)を塩酸でpH8. 0 に調 整)に溶解したもの]2.5mlを加え、攪拌下に溶解 したものを基質とした。

71

【0125】(2)酵素

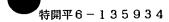
ブタ膵臓ホスホリバーゼA。 [ベーリンガー・マンハイ ム・山ノ内製(161454.122416)]を用い た。

【0126】(3) ホスホリバーゼA。活性の測定 96穴カルチャープレートに、塩化カルシウム、牛血清 アルブミン (シグマ製) 及びトリス-塩酸緩衝液 (pH 8. 0) を、それぞれ、25mM、4.5mg/ml及 び100mM含む溶液20μ1、被検化合物10mgを ジメチルスルホキシド500μ1に溶解後、そこに20 0 m M トリスー塩酸緩衝液 5 0 0 μ 1 加えた溶液のうち 5μl及び10μg/mlの酵素液 (酵素を1mg/m 1牛血清アルブミン溶液(牛血清アルブミンを100m Mトリス-塩酸緩衡液に溶解したもの) に溶解したも の) 5 µ 1 及び基質 2 0 µ 1 を加え、3 7 ℃で3 0 分間 20 【表 1 5 】

反応を行なった。反応終了後、遊離した脂肪酸量をAC S-ACOD (アシルCoAシンテターゼーアシルCo Aオキシダーゼ) 法 [NEFA C-テストワコー (和 光純薬製)のキットを使用〕により測定した。比色定量 はマルチフォトメーター吸光度計(バイオラド社モデル 2550EIAリーダー)を用いて540nmの波長に より行なった。別途、ホスホリパーゼA2 最終濃度を1 $\mu g/m1$ 、0.75 $\mu g/m1$ 、0.5 $\mu g/m1$ 及 び0.25 μg/m1とした上記と同様な実験(被検化 10 合物無添加)を行ない、ホスホリバーゼA2 量に対する 遊離脂肪酸量をプロットした。被検化合物添加時の遊離 脂肪酸量から検量線に基いて見かけのホスホリバーゼA 2 量を求め、以下の式により、被検化合物の酵素阻害率 を算出した。その結果を第10表に示す。

【0127】酵素阻害率(%)=[1-(被検化合物添 加時の遊離脂肪酸量から検量線に基いて求めた見かけの ホスホリバーゼA2 量/実際に添加したホスホリバーゼ A₂ 量)]×100

[0128]



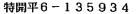
73 第10表

化合物 No.	ホスホリバーゼA: 阻害率(%)(1000ppm)
ì	6 3
2	8 2
3	92
9	6 8
10	7 5
12	5 0
13	8 8
14	47
15	5 6
16	6 7
29	4 1
30	4 9
31	47
32	8 7
34	7 0
35	63
36	4 2
37	9 4
38	93
39	5 9
40	9 0
41	6 8
42	98
43	8 0

化合物 No.	ホスホリパーゼA: 阻害率(%)(1000ppm)
44	8 4
45	8 3
48	6 0
50	9 5
51	6 4
52	3 3
53	3 2
55	6 5
56	6 5
57	9 5
58	6 5
59	7 0
60	5 7
64	95
65	93
66	7 0
67	8 9
68	9 5
69	8 2
70	9 0
71	9 0
72	98
78	93
75	8 4

[0129]

【表16】



//>
第10表(続き)

化合物 No.	ホスホリバーゼA. 阻害率(%)(1000ppm)
76	7 9
77	8 1
79	4 8
80	67
86	7 0
87	8 1
88	8 9
89	7 4
80%	48
92	4 7
94	8 8
98	3 8
99	3 5
103	3 6
104	7 9
105	5 5
107	7 8
109	3 8
110	4 9
111	3 0
112	5 0
118	3 8
114	4 2
115	3 3

化合物 No.	ホスホリバーゼA。 阻害率(%)(1000ppn)
116	3 0
117	8 1
.i 18	3 5
119	4 5
120	3 1
121	3 2
122	5 8
123	3 2
126	4 2
146	4 2
148	7 0
149	7 9
150	5 1
151	5 7
152	4 0
154	4 2
155	8 6
160	6 3

[0130]試験例3

(カラゲナン足蹠浮腫抑制作用)ウイスター系雄性ラット(体重100g前後)を用い、1群5匹とした。被検化合物をツウィーン80〔ポリオキシエチレンソルビタンモノオレート(ナカライテスク(株)製)〕に混和し、そこに蒸留水を加え、2%ツウィーン80懸濁液とするか又は塩として水に溶解させたものを被検化合物が25mg/kgとなるように経口投与した。1時間後、生理食塩水に溶解した1%λーカラゲナン溶液0.1m 401をラットの右後肢足蹠皮下に注射し、起炎した。3時間後、足蹠容積測定装置(ウゴバシレ社製)を用いて足蹠容積を測定し、起炎前値との差から求めた腫脹容積から下記式により抑制率を算出し、第11表の結果を得た

【0131】抑制率(%)=[1-(被検化合物投与群平均腫脹容積/対照群平均腫脹容積))×100

[0132]

【表17】

第11表

	25 1 1 2C
化合物 No.	カラゲナン足聴浮腫 抑制率(%)(25mg/kg)
3	3 8
32	2 4
35	2 2
39	3 6
40	3 9
41	2 5
42	4 6
43	4 4
44	2 0
48	2 2
58	2 2
64	3 0
65	2 0
74	26
76	2 9
86	3 4
87	2 4
113	2 8
115	2 3
116	3 6
117	2 2
126	2 5
143	3 9
148	3 1

【0133】試験例4

(急性毒性)

投与ルート・経口

ddy系雄性マウス(体重25~30g)を用い、1群5匹とした。被検化合物をNa塩として、生理食塩水或いは5%グルコース水溶液に溶かし、0.1m1/10g体重の割合で経口投与を行った。投与後1週間にわたり、死亡数/試験数を求め50%致死量LD。。(mg

/kg)を推定し、第12表の結果を得た。 【0134】 【表18】

第12表

78

// A 14-	
化合物 No.	L D so (mg/Kg)
3	> 2 0 0
3 5	> 2 0 0
40	> 2 0 0
76	> 2 0 0
113	> 2 0 0

【0135】試験例5

(急性膵炎に対する効果) Cri-CD系雄性ラットを 用い、1群3匹とした。ラットに全身吸入麻酔器(モデ ルEM-2及びフローセン専用気化器F型)を使用し て、ハロタン (ヘキストジャパン (株) 製) および亜酸 20 化窒素(住友精化(株)製)麻酔下で、十二指腸盲管法 に従って手術し、急性膵炎モデルを作成した。各薬剤 (Na塩に変換して試験に供した)は0.4m1/10 0g~0.6m1/100gの割合で尾静脈内に、毎分 0.05mlの速度でポンプ (テクニコンAAIIプロ ポーショニングボンプ 1 1 1、日本テクニコン(株) 製)を使用して連続投与するかあるいは急速に投与し た。非投与のものを対照群とし、化合物投与群は手術終 了6時間後に病理解剖学的検査を実施した。膵臓病変中 の点状出血病変、斑状出血病変、膵実質壊死及び腹腔内 30 脂肪系組織壊死の四項目について、それぞれの病変の程 度及び範囲に応じて0、0.5、1、2、3の5段階 (重篤なものを3とする) に点数化した。全項目の総和 を膵炎病変点数とした。下記の計算式により膵炎抑制率 (%)を求め、第13表の結果を得た。

[0136] 膵炎抑制率(%)=[1-(被検化合物投与群の膵炎病変点数/対照群の膵炎病変点数)]×10

[0137]

【表19】

10

第13表

	A-1 0 42		
化合物 No.	膵炎抑制率 (%) (10mg/kg)		
30	5 5		
37	6 2		
42	7 2		
50	7 0		
51	5 7		
56	5 6		
58	6 8		
60	5 3		
65	8 4		
67	5 3		
72	6 9		
76	7 1		
77	6 7		

化合物 No.	膵炎抑制率 (%) (10mg/kg)
87	6 1
92	5 4
107	7 3
111	7 9
112	9 3
115	8 6
116	9 7
119	5 0
120	5 3
121	8 1
122	6 2
144	6 1
150	7 4

【0138】本発明化合物を前記ホスホリパーゼA2に 関連する病態の治療のために投与する場合は、単独或は 薬理的に許容される担体などと混合して、経口的又は非 経口的な使用に適した製剤組成物、例えば、錠剤、粉末 包装剤、カプセル剤、顆粒剤、注射剤、軟膏、吸入剤、 坐剤等の形態で投与される。

【0139】経口的使用に適した製剤としては例えば錠 剤、カプセル剤、粉末剤、顆粒剤、トローチのような固 型組成物:シロップ懸濁液のような液状組成物等が挙げ られる。錠剤、カプセル剤、粉末剤、顆粒剤、トローチ のような固型組成物は、微結晶セルロース、アラビアゴ ム、トラガントゴム、ゼラチン、ポリビニルピロリドン のようなバインダー; 澱粉、乳糖、カルボキシメチルセ ルロースのような賦形剤;アルギン酸、コーンスター チ、カルボキシメチルセルロースのような崩壊剤;ステ アリン酸マグネシウム、軽質無水珪酸、コロイド2酸化 ケイ素のような潤滑剤:スクロースのような甘味剤;ベ パーミント、サリチル酸メチルのようなフレーバー剤な どを含有できる。シロップ、意濁液のような液状組成物 は、ソルビトール、ゼラチン、メチルセルロース、カル 40 ボキシメチルセルロース、落花生油のような植物油、レ シチンのような乳化剤、その他必要があれば、甘味剤、 保存剤、着色剤およびフレーバー剤などを含有でき、と れらは、乾燥製剤としても提供できる。とれらの製剤 は、有効成分化合物を1~95重量%含むことが望まし Ļ١,

【0140】非経口的使用に適した製剤としては、例え は、注射剤等が挙げられる。注射剤としては、たとえば 塩の形で通常の注射用水などに溶かしてもよいし、懸濁

合物)の注射しうる形にすることができる。この場合、 抗菌剤のベンジルアルコールなど、抗酸化剤のアスコル ビン酸など、医学上許容される緩衝液又は浸透圧調節の ための試薬を含んでもよい。この注射剤は有効成分化合 物を0.1~8重量%含むことが望ましい。局所的又は 経直腸的使用に適した製剤としては例えば吸入剤、軟 育、坐剤等が挙げられる。吸入剤としては、本発明化合 物自体又は医学上許容される不活性担体とともにエアゾ ル又はネブライザー用の溶液に溶解させるか或は吸入用 微粉末として、呼吸器管へ投与できる。吸入用微粉末の 場合、粒子は50ミクロン以下、好ましくは10ミクロ ン以下である。またこれら吸入剤として使用する場合、 必要があれば他の抗喘息剤又は気管支拡張剤と併用する ととも可能である。

【0141】軟膏は通常使用される基剤等を添加し、慣 用の方法により調製される。軟膏は有効成分化合物を 0.1~30重量%含むことが望ましい。

【0142】坐剤は、当業界において周知の製剤用担 体、例えばポリエチレングリコール、ラノリン、カカオ 脂、脂肪酸トリグリセライド等を含有してもよい。坐剤 は、有効成分化合物を1~95重量%含むことが望まし

【0143】前記経口的、非経口的、局所的又は経直腸 的な使用に適した製剤組成物は、公知の方法により、患 者に投与後、活性成分が急速に放出されるように、徐放 的に放出されるように、或は遅れて放出されるように製 剤化することができる。

【0144】本発明化合物の投与量は化合物の種類、投 与方法、患者又は被処理動物の状況などに応じて変わる 液又はエマルジョン(医学上許容しうる油又は液体の混 50 ととは勿論であり、一定の条件の下における適量と投与

特開平6-135934

31

回数は専門医の判断によって決定されなければならないが、成人1日当たり、約0.01g~約10g、好ましくは約0.05g~約5gを投与するのが通常であろう。また前記吸入法における1回当たりの本発明化合物の投与量は、約0.01mg~約100mgが望まし *

* 6.7°

【0145】次に本発明のホスホリバーゼA。阻害剤、 抗炎症剤又は抗膵炎剤の具体的製剤例を挙げる。

[0146]

製剤例1(錠剤)

 (1)化合物No.3
 200mg

 (2)乳糖
 150mg

 (3)デンプン
 30mg

 (4)ステアリン酸マグネシウム
 6mg

以上(1)~(4)の成分を1錠として、錠剤に成型す ※【0147】

る.

製剤例2 (散剤・細粒剤)

(1) 化合物No. 104

200mg

- (2) シュガーエステル (第一工業: DKエステルF-160) 180mg
- (3) 界面活性剤(日光ケミカルズ; デカグリーン1-L) 15 mg
- (4)軽質無水珪酸

 $25\,\mathrm{mg}$

上記 (1)を上記 (3) が 5%となる水溶液中で湿式粉 ★ これらをカプセルに封入し、カプセル剤とすることも可砕し、その後上記 (2)を 180 m g 添加し、これを凍 能である。 結乾燥にて乾燥する。乾燥したものを粉砕し、上記 20 【0148】

(4)と混和する。以上を散剤或は細粒剤とする。また★

製剤例3 (硬ゼラチンカプセル剤)

(1) 化合物No. 3250mg(2) デンプン200mg(3) ステアリン酸マグネシウム10mg

以上(1)~(3)の成分を、1錠として硬ゼラチンカ ☆【0149】

プセルにつめ、硬ゼラチンカプセル剤とする。

製剤例4(注射剤)

 (1)化合物No. 104
 1g

 (2)ブドウ糖
 10g

 (3)注射用蒸留水
 200ml

以上(1)~(3)の成分を、注射剤の調製法に従って ◆【0150】

注射剤とする。

製剤例5 (皮膚用外用軟膏剤)

(1) 化合物No. 104 5 g (2) 白色ワセリン 25g 22g (3) ステアリルアルコール (4) プロピレングリコール 12g(5) ラウリン硫酸ナトリウム 1.5g 0.025g (6) パラオキシ安息香酸エチル 0.015g (7) パラオキシ安息香酸プロピル (8)精製水 100g

以上(1)~(8)の成分を軟膏の一般的調製法により**調製し、皮膚用外用軟膏を得る。

フロントページの続き

 (51)Int.Cl.'
 識別記号
 庁内整理番号
 F I
 技術表示箇所

 C 0 7 D 401/04
 2 0 7
 8829-4C

401/04 2 0 7 8829 – 4C 409/12 2 1 3 8829 – 4C (43)

特開平6-135934

413/12 2 1 3 8829 – 4C 2 3 1 8829 – 4C 417/12 2 1 3 9051 – 4C

(72)発明者 木村 博彦

滋賀県草津市西渋川二丁目3番1号 石原

産業株式会社中央研究所内

(72)発明者 山元 一浩

滋賀県草津市西渋川二丁目3番1号 石原

産業株式会社中央研究所内

(72)発明者 久米 隆志

滋賀県草津市西渋川二丁目3番1号 石原

産業株式会社中央研究所内

This Page Blank (uspto)